(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2003-506375 (P2003-506375A)

(43)公表日 平成15年2月18日(2003.2.18)

(51) Int.Cl.7

識別記号

FΙ

テーマコート\*(参考)

4C086

C 0 7 D 473/16

A61K 31/52

31/522

31/5377

A61P 9/14

C 0 7 D 473/16

A61K 31/52

31/522

31/5377

A61P 9/14

審査請求 有

予備審査請求 有

(全 98 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号

特願2001-514337(P2001-514337)

(86) (22)出顧日

平成12年7月28日(2000.7.28) 平成14年1月29日(2002.1.29)

(85)翻訳文提出日 (86) 国際出願番号

PCT/EP00/07311

(87) 国際公開番号

WO01/009134

(87)国際公開日

平成13年2月8日(2001.2.8)

(31)優先権主張番号

9918035.8

(32)優先日

平成11年7月30日(1999.7.30)

(33)優先権主張国

イギリス (GB)

(71)出願人 ノバルティス アクチエンゲゼルシャフト

スイス国、4056 バーゼル、リヒトシュト

ラーセ 35

(72)発明者 スティープン・ポール・コリングウッド

イギリス、アールエイチ12・5エイビー、 ウエスト・サセックス、ホーシャム、ウィ ンプルハースト・ロード、ノバルティス・

ホーシャム・リサーチ・センター

(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外3名)

最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 チロシンタンパク質キナーゼSYKのプリン誘導体阻害剤

### (57)【要約】

遊離または塩形の式

【化1】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 

〔式中、X、R<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> およびR<sup>4</sup> は明細書で定 義の通り〕の化合物、その製造法および特に炎症性およ び閉塞性気道疾患の処置のための、医薬としてのその使 用。

### 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】 遊離または塩形の式

### [化1]

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{4}$ 

〔式中、Xは酸素または硫黄原子または基NR<sup>5</sup>、

 $R^{\perp}$  は、所望によりヒドロキシ、アルコキシ、カルボキシまたはアルコキシカルボニルで置換されていてもよいアルキル、アルケニル、シクロアルキル、ベンゾシクロアルキル、シクロアルキルアルキルまたはアラルキル、またはXがN  $R^{5}$  である場合、 $R^{\perp}$  は、さらにヘテロシクリルまたは式

## 【化2】

$$\mathbb{R}^{7}$$
  $\mathbb{R}^{8}$ 

の基であってもよく、

 よび硫黄から選択される 5 から 1 0 環原子を有するヘテロ環基を意味し、 R  $^5$  は水素またはアルキル、

 $R^9$  は水素またはアルキル、そして $R^{10}$  は水素、アルキルまたは $-COR^{15}$  (ここで、 $R^{15}$  はアルキル、ハロアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1または2個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、

 $R^{11}$  は水素またはアルキル、そして $R^{12}$  は水素、アルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1または2個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、

R<sup>13</sup> およびR<sup>14</sup> は各々独立して水素またはアルキルである;

ただし、2-(p-n-ブチルアニリノ)-6-メトキシプリン、<math>2-(p-n-ブチルアニリノ)-6-(メチルチオ)プリン、2, 6-ジ(フェニルアミノ)プリン、<math>2, 6-ジ(p-トリルアミノ)プリンおよび<math>2-(p-トリルアミノ)-6-(フェニルアミノ)プリンは除く]

の化合物。

## 【請求項2】 遊離または塩形の式

## 【化3】

〔式中、R<sup>1</sup> は請求項1で定義の通りであり、それが式IIの基である場合において、それが式

【化4】

$$\mathbb{R}^{6}$$
  $\mathbb{R}^{7}$   $\mathbb{R}^{8}$ 

の基であり、R $^2$ 、R $^3$ 、R $^4$ 、R $^6$ 、R $^7$  およびR $^8$  は請求項 1 で定義の通りである〕

の化合物である、請求項1に記載の化合物。

【請求項3】 式中、 $R^1$  は、所望によりヒドロキシ、カルボキシまたは  $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルで置換されていてもよい  $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_2 - C_{10} - P$ ルケニル、 $C_3 - C_{10} - P$  シクロアルキル、ベンゾー  $C_3 - C_{10} - P$  シクロアルキル、フェニルー $C_1 - C_{10} - P$  ルキルまたは  $C_3 - C_{10} - P$  ルキルー $C_1 - C_4 - P$  ルキル、または  $R^1$  は S または S 電子 および S または S 個の窒素原子または S 個の窒素原子と S 個の酸素原子を環中に含み、所望により窒素原子上を S ここの S に S

 $R^{-1}$  は、式IIまたは式IVによって表される基であって、各々において、 $R^{-6}$ 、 $R^{-7}$  および $R^{-8}$  の1 個が水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであり、そして(i)  $R^{-6}$  、 $R^{-7}$  および $R^{-8}$  の第2 および第3が各々独立して水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであるか、(ii)  $R^{-6}$  、 $R^{-7}$  および $R^{-8}$  の第2 が水素であり、そして $R^{-6}$  、 $R^{-7}$  および $R^{-8}$  の第2 が水素であり、そして $R^{-6}$  、 $R^{-7}$  および $R^{-8}$  の第3がカルボキシ、 $C_1 - C_{10} - P$ ルコキシカルボニル、カルボキシ $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_1$ 

よび R 8 の第 2 および第 3 が、式示されるベンゼン環上で互いに隣接する炭素原子に結合し、該隣接炭素原子と共に 5 または 6 環原子を有する炭素環基または環内に 5 または 6 環原子および 1 または 2 窒素原子を有する単環へテロ環基を意味し、

 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の 1 個は水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであり、そして(a)  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第 2 および第 3 は各々独立して水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであるか、(b)  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第 2 は水素であり、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第 2 は水素であり、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第 3 はカルボキシ、 $C_1 - C_{10} - P$ ルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニル  $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_{10} - C_1 - C$ 

 $R^9$  は水素または $C_1-C_{10}$  一、そして $R^{10}$  は水素、 $C_1-C_{10}$  一アルキルまたは $-C_0R^{15}$  (ここで、 $R^{15}$  は $C_1-C_{10}$  一アルキル、 $C_1-C_1$   $_0$  一ハロアルキル、 $C_1-C_{10}$  一アルコキシー $C_1$  一 $C_{10}$  一アルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1$  一 $C_{10}$  一アルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1$  一 $C_{10}$  一アルコキシカルボニルー $C_1$  一 $C_{10}$  一アルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、SまたはSで表にはS0の窒素原子、またはS1 は合むへテロ環基を意味し、

 $R^{11}$  は水素または $C_1 - C_{10}$  -アルキル、そして $R^{12}$  は水素、 $C_1 - C_1$   $_0$  -アルキル、ヒドロキシー $C_1$  - $C_{10}$  -アルキル、 $C_1$  - $C_{10}$  -アルコキシー $C_1$  - $C_{10}$  -アルキル、カルボキシー $C_1$  - $C_{10}$  -アルキルまたは $C_1$  - $C_{10}$  -アルコキシカルボニルー $C_1$  - $C_{10}$  -アルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、5 または6 環原子および1 ま

たは2個の窒素原子、または1個の窒素原子と1個の酸素原子を環内に含むヘテロ環基を意味し、そして

 $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素または $C_1-C_{10}$  ーアルキルである、請求項1または2に記載の化合物。

【請求項4】 式中、Xは基NR<sup>5</sup>、

 $R^1$  は、所望によりヒドロキシ、カルボキシまたは $C_1-C_4-$ アルコキシカル ボニルで置換されていてもよい $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_2 - C_4 - P$ ルケニル 、С3 —С5 ーシクロアルキル、ベンゾ—С5 —С6 ーシクロアルキル、フェニ ルー $C_1$   $-C_4$  -アルキルまたは $C_3$  - $C_5$  -シクロアルキルー $C_1$  - $C_4$  -ア ルキル、またはR1 は5または6環原子および1または2個の窒素原子または1 個の窒素原子と1個の酸素原子を環中に含み、所望により窒素原子上をC1-C 4 ーアルキル、C1 ーC4 ーヒロドキシアルキル、C1 ーC4 ーアルキルカルボ ニルまたはフェニルーC1 - C4 - アルキルで置換されていてもよいヘテロ環基 、または $R^1$  は式IVの基であって、 $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の 1 個が水素、 $C_1$  ー  $C_4$  ーアルキルまたはアルコキシであり、そして(i)  $R^6$  、 $R^7$  および  $R^8$  の第 2および第3が各々独立して水素、C1 −C4 −アルキルまたはC1 −C4 −ア ルコキシであるか、(ii)  $R^6$  、 $R^7$  および  $R^8$  の第 2 が水素であり、そして  $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の第3が $-N(R^9)R^{10}$  、 $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  または -CON(R<sup>13</sup>)R<sup>14</sup> であるか、または(iii)R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> の第2お よび第3が、式示されるベンゼン環上で互いに隣接する炭素原子に結合し、該隣 接炭素原子と共に5または6環原子を有する炭素環基または環内に5または6環 原子を有し、その1または2個が窒素原子である単環へテロ環基を意味し、  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の 1 個は水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは  $C_1 - C_4 - P$ アルコキシであり、そして(a) R  $^2$  、 R  $^3$  および R  $^4$  の第  $^2$  および第  $^3$  は各々独 立して水素、 $C_1 - C_4 - アルキルまたはC_1 - C_4 - アルコキシであるか、($ b)  $R^2$ 、  $R^3$  および  $R^4$  の第2は水素であり、そして  $R^2$ 、  $R^3$  および  $R^4$  の 第3はカルボキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1 - C$ 4 ーアルキル、C1 ーC4 ーアルコキシカルボニルーC1 ーC4 ーアルキル、- $N(R^9)R^{10}$  、  $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  、  $C_1-C_4-T$ ルキレン $-SO_2N$ 

 $(R^{11})R^{12}$  または $-CON(R^{13})R^{14}$  であるか、または $(c)R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2および第3が、式示されるベンゼン環上で互いに隣接する炭素原子に結合し、該隣接炭素原子と共に5または6環原子を有する炭素環基または環内に5から10環原子を有し、そのうち1または2個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選ばれているヘテロ単環基を意味し、

R<sup>5</sup> は水素またはC<sub>1</sub> - C<sub>4</sub> - アルキル、

 $R^9$  は水素または $C_1 - C_4 - P$ ルキル、そして $R^{10}$  は水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $-COR^{15}$ (ここで、 $R^{15}$  は $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシー $C_1 - C_4 - P$ ルコキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシー $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルー $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルー $C_1 - C_4 - P$ ルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、1または2個の窒素原子または1個の窒素原子と1個の酸素原子を環内に含んで5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、

 $R^{11}$  は水素または $C_1-C_4-P$ ルキル、そして $R^{12}$  は水素、 $C_1-C_4-P$ ルキル、ヒドロキシー $C_1-C_4-P$ ルキル、 $C_1-C_4-P$ ルコキシー $C_1-C_4-P$ ルキルまたは $C_1-C_{10}-P$ ルコキシカルボニルー $C_1-C_4-P$ ルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、1または2個の窒素原子または1個の窒素原子と1個の酸素原子を環内に含んで5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、そして

 $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素または $C_1-C_4-$ アルキルである、請求項1または2に記載の化合物。

【請求項5】 式中、Xは酸素原子、 $R^1$ は $C_1-C_4-P$ ルキルまたは $C_3-C_{10}$  ーシクロアルキル、 $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ の1個は水素、そして(i)  $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$  の第2が水素、そして $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$  の第3がカルボキシ、 $C_1-C_4$  ーアルコキシカルボニルまたは $-N(R^9)R^{10}$ (ここで、 $R^9$ および $R^{10}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、2個の窒素原子または1個の窒素原子と1個の酸素原子を環内に含んで5または6環原子を有するヘテロ環基を意味する)、または(ii)  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2および第3が

、式示されるベンゼン環上で互いに隣接する炭素原子に結合し、該隣接炭素原子 と共に1個または2個が窒素原子を含んで5または6環原子を有するヘテロ環基 を意味する、請求項1または2に記載の化合物。

【請求項6】 式中、Xは硫黄原子、 $R^1$  は $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の2 個が水素、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第3がカルボキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルまたは $-N(R^9)R^{10}$ (ここで、 $R^9$ は 水素または $C_1 - C_4 - P$ ルキル、そして $R^{10}$  は $-COR^{15}$ (ここで、 $R^1$ 5 は $C_1 - C_4 - P$ ルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1または2個の窒素原子または1個の窒素原子と1個の酸素原子を環内に含んで5または6環原子を有するヘテロ環基を意味する)である請求項または2に記載の化合物。

【請求項7】 遊離または薬学的に許容される塩の形の式III 【化5】

$$R^2$$
 $R^4$ 
 $R^4$ 

〔式中、

- (i) XがNH、R<sup>1</sup> がシクロプロピル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> が各々水素、そしてR<sup>3</sup> がNHCOOC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub> ;または
- (ii) XがN H、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  および R  $^4$  が各々水素、そして R  $^3$  がモルホリノ;または
- (iii) XがN H、R  $^1$  がシクロブチル、R  $^2$  およびR  $^4$  が各々水素、そしてR  $^3$  が 4 tert ブトキシカルボニル- 1 ピペラジニル;または
- (iv) XがNH、R<sup>1</sup> がシクロブチル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> が各々水素、そしてR<sup>3</sup> が

-N(CH₃)COCH₃;または

(v) XがNH、R<sup>1</sup> がイソプロピル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> が各々水素、そしてR<sup>3</sup> が - S O<sub>2</sub> N(C H<sub>3</sub>)<sub>2</sub> ;または

- (vi) XがNH、R<sup>1</sup> がシクロプロピル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> が各々水素、そしてR<sup>3</sup> が 4-アセチル-1-ピペラジニル;または
- (vii) XがNH、R<sup>1</sup> がtert-ブチル、R<sup>2</sup> が水素、そしてR<sup>3</sup> およびR<sup>4</sup> が一緒になって-CH<sub>2</sub> -O-CO-; または
- (viii) XがO、R  $^1$  がシクロブチル、R  $^2$  およびR  $^4$  が各々水素、そしてR  $^3$  が  $-N(CH_3)COCH_3$  ; または
- (ix) XがN H、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  およびR  $^4$  が各々水素、そしてR  $^3$  が 4 メチルー1 ピペラジニル;または
- (x)XがNH、R<sup>1</sup> がtert一ブチル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> が各々水素、そしてR<sup>3</sup> が  $-N(CH_3)COCH_3$  ; または
- (xi) Xが N H 、 R  $^1$  がイソプロピル、 R  $^2$  および R  $^4$  が各々水素、そして R  $^3$  が -N (C H  $^2$  C H  $^3$  ) C O C H  $^3$  ;または
- (xii) XがNH、R<sup>1</sup> がシクロプロピル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> が各々水素、そしてR <sup>3</sup> が-N(CH<sub>3</sub>) COCH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub>]

の化合物。

【請求項8】 医薬として使用する、遊離または薬学的に許容される塩の形の式

## 【化6】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 

〔式中、

Xは酸素または硫黄原子または基NR<sup>5</sup>、

 $R^{\perp}$  は所望によりヒドロキシ、アルコキシ、カルボキシまたはアルコキシカルボニルで置換されていてもよいアルキル、アルケニル、シクロアルキル、ベンゾシクロアルキル、シクロアルキルアルキルまたはアラルキル、またはXがN  $R^{5}$  である場合、 $R^{\perp}$  はさらにヘテロシクリルまたは式

【化7】

$$\mathbb{R}^7$$
  $\mathbb{R}^8$ 

の基であってもよく、

R<sup>5</sup> は水素またはアルキル、

 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  は各々独立して水素、ハロゲン、アルキル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、 $-N(R^9)R^{10}$ 、 $-SO_2N(R^{11})R^{12}$ 、 $C_1-C_4-P$ ルキレン $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  または $-C_4-P$ の $-S_4-P$ 0 $-S_$ 

 $R^9$  は水素またはアルキル、そして $R^{10}$  は水素アルキルまたは $-COR^{15}$  ( ここで、 $R^{15}$  はアルキル、ハロアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1個、2個または3個の窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基、

 $R^{11}$  は水素またはアルキル、そして $R^{12}$  は水素アルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアル

キル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1 個、2 個または3 個の窒素、酸素および硫黄から選択される5 または6 環原子を有するヘテロ環基を意味し、そして

 $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素またはアルキルである〕 の化合物。

【請求項9】 請求項1から8のいずれかに記載の化合物を、薬学的に許容される希釈剤または担体と共に含む、医薬組成物。

【請求項10】 sykキナーゼにより介在される状態の処置のための医薬の製造における、請求項1から8のいずれかに記載の化合物の使用。

【請求項11】 炎症性または閉塞性気道疾患の処置のための医薬の製造に おける、請求項1から8のいずれかに記載の化合物の使用。

【請求項12】 (A)式

### 【化8】

$$X = \mathbb{R}^1$$
 $\mathbb{R}^1$ 
 $\mathbb{R}^1$ 

の化合物を、式

## 【化9】

〔式中、X、R <sup>1</sup> 、R <sup>2</sup> 、R <sup>3</sup> およびR <sup>4</sup> は前記で定義の通りであり、Y は脱離基であり、式V およびVIの反応に関与する以外の遊離官能基は、必要な場合、除去可能な保護基で保護されている〕

の化合物と反応させる;または

(B) R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup> またはR<sup>4</sup> がカルボキシまたはカルボキシアルキルである式Iの

化合物の製造のために、 $R^2$ 、 $R^3$  または $R^4$  が各々アルコキシカルボニルまたはアルコキシカルボニルアルキルである、対応する式 I の化合物を開裂させる;または

- (C) R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がアルコキシカルボニルまたはアルコキシカルボニルアルキルである式 I の化合物の製造のために、 R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がカルボキシまたはカルボキシアルキルである式 I の化合物を適当にエステル化する;
- (D)  $R^2$  、  $R^3$  または  $R^4$  が前記で定義の式-S  $O_2$  N  $(R^{11})$   $R^{12}$  である式 I の化合物の製造のために、対応する式

## 【化10】

〔式中、 $R^1$  が前記の定義の通りであり、そして $R^2$  a 、 $R^3$  a および $R^4$  a は各々前記で定義した $R^2$  、 $R^3$  および $R^4$  と同じであるが、それらの少なくとも一つは式 $-SO_2$  Hal(ここで、Halはハロゲンである)である〕

の化合物を適当にアミノ化する;または

(E) R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  が前記で定義の- C O N (R  $^{13}$  ) R  $^{14}$  である式 I の化合物の製造のために、 R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がカルボキシである対応する式 I の化合物を適当にアミノ化する;

および所望により、得られた保護形の式 I の化合物を対応する非保護形に変換する;および得られた遊離または塩形の式 I の化合物を回収する 段階を含む、式 I の化合物またはその塩の製造法。

## 【発明の詳細な説明】

## [0001]

本発明は、有機化合物、その製造法および医薬としてのその使用に関する。

## [0002]

より具体的に、本発明は:

## (a)遊離または塩形の式

## 【化11】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 

## 〔式中、

Xは酸素または硫黄原子または基NR5、

 $R^1$  はアルキル、アルケニル、シクロアルキル、ベンゾシクロアルキル、シクロアルキルアルキルまたは所望によりヒドロキシ、アルコキシ、カルボキシまたはアルコキシカルボニルで置換されていてもよいアラルキル基、またはXがN  $R^5$  である場合、 $R^1$  は更にヘテロシクリル基または式

## 【化12】

$$\mathbb{R}^{7}$$
  $\mathbb{R}^{8}$ 

## の基であり得、

 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  および  $R^8$  は各々独立して水素、ハロゲン、アルキル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、 $-N(R^9)R^{10}$ 、 $-SO_2N$ 

 $(R^{11})R^{12}$ 、 $C_1-C_4-P$ ルキレン $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  または $-CON(R^{13})R^{14}$ 、または $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の2個、または $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の2個が、式示されるベンゼン環上で隣接炭素原子に結合している場合、それらは、それが結合している炭素原子と共に、5から10環原子を有する炭素環基または、1個、2個または3個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される5から10環原子を有するヘテロ環基を意味し、

R<sup>5</sup> は水素またはアルキル、

 $R^9$  は水素またはアルキルおよび $R^{10}$  は水素、アルキルまたは $-COR^{15}$  (ここで、 $R^{15}$  はアルキル、ハロアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、1個、2個または3個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、

 $R^{11}$  は水素またはアルキルおよび $R^{12}$  は水素、アルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、1 個、2 個または3 個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される5 または6 環原子を有するヘテロ環基を意味し、そして

R<sup>13</sup> およびR<sup>14</sup> は各々独立して水素またはアルキル]

である化合物;特に医薬として使用するための遊離または薬学的に許容される塩の形の式 I の化合物;および

(b) s y k キナーゼにより介在される状態の処置のための医薬の製造において使用するための、前記で定義の遊離または薬学的に許容される塩の式 I の化合物に関する。

## [0003]

式 I において、 $R^2$ 、 $R^3$  または $R^4$  の $R^9$ 、 $R^{10}$  、 $R^{11}$  、 $R^{12}$  、 $R^1$   $^3$  または $R^{14}$  は、 $R^6$  、 $R^7$  または $R^8$  における各基と同じであり得、または異なり得る。

### [0004]

他の態様において、本発明は、2-(p-n-ブチルアニリノ)-6-メトキシプリン、 $2-(p-n-ブチルアニリノ)-6-(メチルチオ)プリン、<math>2,6-\widetilde{\upsilon}(p-1)$ フェニルアミノ)プリン、 $2,6-\widetilde{\upsilon}(p-1)$ フリン、および2-(p-1)フリンアミノ)のよう。 は酸形の式 [0の化合物を提供する。

#### [0005]

更に別の態様において、本発明は、(i) Xが酸素または硫黄、 $R^1$  がアルキル、 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の2個が水素、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の1個がアルキルおよび(ii) XがNH、 $R^1$  が、 $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の2個が水素、そして残りの1個が水素またはアルキルである式IIの化合物、 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の1個が水素、そして残りの2個が各々水素またはアルキルであるものを除く、前記で定義の遊離または酸形の式I の化合物を提供する。

#### [0006]

更なる態様において、本発明は

(a) XがNR<sup>5</sup> およびR<sup>1</sup>、R<sup>2</sup>、R<sup>3</sup>、R<sup>4</sup> およびR<sup>5</sup> が前記で定義の通り、但しR<sup>1</sup> が式IIの基である場合、R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> は各々独立してハロゲン、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、一N(R<sup>9</sup>)R<sup>10</sup>、一SO<sub>2</sub>N(R<sup>11</sup>)R<sup>12</sup>、C<sub>1</sub>ーC<sub>4</sub>ーアルキレンーSO<sub>2</sub>N(R<sup>11</sup>)R<sup>12</sup> または一CON(R<sup>13</sup>)R<sup>14</sup>である、またはR<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup>の2個が、式示されるベンゼン環の隣接炭素原子に結合している場合、それらが結合した炭素原子と共に、5から10環原子を有する炭素環基、または1個、2個または3個が窒素、酸素および硫黄から選択される5から10環員を有するヘテロ環基を意味し、または1個または2個のR<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> が水素である;または

## [0007]

(b) Xが酸素または硫黄および  $R^1$ 、  $R^2$ 、  $R^3$  および  $R^4$  が前記で定義の通り、但し  $R^1$  がアルキルである場合、  $R^2$ 、  $R^3$  および  $R^4$  は各々独立して水素、ハロゲン、アルコキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、 $-N(R^9)R^{10}$ 、  $-SO_2N(R^{11})R$ 

 $1^2$  、 $C_1 - C_4 - P$ ルキレン $-S_{O2}$  N( $R^{11}$ )  $R^{12}$  または $-C_{ON}$ ( $R^{13}$ )  $R^{14}$  である、または $R^2$  、 $R^3$  および $R^4$  の2個が、式示されるベンゼン 環の隣接炭素原子に結合している場合、それらが結合した炭素原子と共に、5か  $S_{OM}$  510 環原子を有する炭素環基、または1個、2個または3個が窒素、酸素および硫黄から選択される5か $S_{OM}$  10 環員を有するヘテロ環基を意味するものである 、前記で定義の遊離または酸形の式  $I_{OM}$  の化合物を提供する。

### [0008]

本明細書で使用する用語は、以下の意味を有する:

"アルキル"は直鎖または分枝鎖アルキルを意味し、それらは、例えば、メチル、エチル、n-プロピル、イソプロピル、n-ブチル、1 では分枝鎖ペンチル、直鎖または分枝鎖ペキシル、直鎖または分枝鎖ペプチル、直鎖または分枝鎖ペンチル、直鎖または分枝鎖デシルのような1 から1 であり得る。好ましくはアルキルは1 から1 である。

#### [0009]

"アルコキシ"は、直鎖または分枝鎖アルコキシを意味し、例えば、メトキシ、エトキシ、n-プロポキシ、イソプロポキシ、n-ブトキシ、イソブトキシ、sec-ブトキシ、tert-ブトキシまたは直鎖または分枝鎖ペントキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチロキシ、オクチルオキシ、ノニルオキシまたはデシルオキシのような $C_1$ から $C_1$ 0 アルコキシを意味する。好ましくはアルコキシは $C_1$ から $C_2$ 4 -アルコキシである。

### [0010]

"アルケニル"は直鎖または分枝鎖アルケニルを意味し、それは例えば、ビニル、1-プロペニル、2-プロペニル、1-プテニル、イソブテニルまたは直鎖または分枝鎖ペンテニル、ヘキセニル、ヘプテニル、オクテニル、ノネニルまたはデセニルのような $C_2$  から $C_{10}$  ーアルケニルであり得る。好ましいアルケニルは $C_2$  から $C_4$  ーアルケニルである。

### [0011]

"シクロアルキル"は、3から8環炭素原子を有するC3からC10 ーシクロ

アルキルを意味し、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペキシル、シクロペプチルまたはシクロペプチルであり得、それらは 1 個、2 個またはそれ以上の $C_1-C_4-$ アルキル基、特にメチル基で置換され得る。好ましくは、シクロアルキルは $C_3-C_6-$ シクロアルキルである。

(17)

#### [0012]

"ベンゾシクロアルキル"は、2個の隣接炭素原子でベンゼン環に結合したシクロアルキル、例えば、前記義の $C_3$ から $C_{10}$  ーシクロアルキル基を意味する。好ましくは、ベンゾシクロアルキルはベンゾー $C_5$  ー $C_6$  ーシクロアルキル、特にベンゾシクロヘキシル(テトラヒドロナフチル)である。

### [0013]

"シクロアルキルアルキル"は、 $C_3$  から $C_{10}$  ーシクロアルキル基が3個から8個の環炭素原子を有する $C_3$  から $C_{10}$  ーシクロアルキルー $C_1$  ー $C_{10}$  ーアルキルを意味し、例えば、前記の $C_3$  ー $C_{10}$  ーシクロアルキル基の一つで置換された前記の $C_1$  ー $C_{10}$  ーアルキル基の一つ、特に $C_1$  ー $C_4$  ーアルキル基の一つであり得る。

#### [0014]

"アラルキル"は、 $C_6 - C_{10}$  -アリールー $C_1 - C_{10}$  アルキルを意味し、例えば、フェニル、トリル、キシリルまたはナフチルで置換された前記の $C_1$  - $C_{10}$  -アルキル基の一つ、特に $C_1 - C_4$  -アルキル基の一つであり得る。 好ましくは、アラルキルはフェニルー $C_1 - C_4$  -アルキル、特にベンジルまたは 2-フェニルエチルであり得る。

### [0015]

"ヘテロシクリル"は、20個までの炭素原子および1個、2個、3個または4個の窒素、酸素および硫黄から選択されるヘテロ原子を含むヘテロ環ラジカルを意味し、該ラジカルは所望により環炭素または窒素原子に結合したアルキル、アルキルカルボニル、ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキルまたはアラルキル基を有し、分子の残りに環炭素原子を介して結合し、例えば、ピリル、ピリジル、ピペリジル、フリル、テトラヒドロフリルまたはチエニルのような窒素、酸素または硫黄原子を伴うラジカル、好ましくは単環ラジカル、またはイミダゾリ

ル、ピリミジニル、ピペラジニル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チアゾリル、モルホリニルまたはチオモルホリニルのような窒素、酸素および硫黄から選択される 2 個のヘテロ原子を伴うラジカル、好ましくは単環ラジカルであり得る。好ましくは、ヘテロシクリルは 5 または 6 環原子および 1 個または 2 個の窒素原子、または 1 個の窒素原子と 1 個の酸素原子を環内に有し、所望により環窒素原子を1 一1 にドロキシー1 にバー1 に

### [0016]

"アルコキシアルキル"は、1個以上のアルコキシ基で置換されている直鎖または分枝鎖アルキルを意味し、例えば、前記の $C_1-C_{10}$  ーアルコキシ基のつつ、好ましくは $C_1-C_4$  ーアルコキシ基の一つで置換された前記の $C_1-C_1$  0 ーアルキル基の一つ、特に $C_1-C_4$  ーアルキル基の一つのような $C_1-C_1$  0 ーアルコキシー $C_1$  ー $C_1$  の ーアルコキシー $C_1$  ー $C_1$  の ーアルコキシー $C_1$  ー $C_1$  アルキルは $C_1$  ー $C_1$  ー $C_1$  アルキルは $C_1$  ー $C_1$  ー $C_1$  アルキルである。

### [0017]

"カルボキシアルキル"は、好ましくは 1 級炭素原子上をカルボキシル基で置換された直鎖または分枝鎖アルキル、例えば前記の $C_1-C_{10}$  ーアルキル基の一つのような $C_1-C_{10}$  ーアルキルを意味する。好ましくはカルボキシアルキルはカルボキシー $C_1-C_4$  ーアルキルである。

### [0018]

"アルキルカルボニル"は、 $R^{16}$  がアルキル、例えば前記の $C_1-C_{10}$  一、好ましくは $C_1-C_4$  一アルキルの一つのような $C_1-C_{10}$  一アルキルである基 $R^{16}$  C O を意味する。好ましくは、アルキルカルボニルは $C_1-C_4$  一アルキルカルボニル、すなわち、 $R^{16}$  が $C_1-C_4$  一アルキルである $R^{16}$  C O である。

## [0019]

"アルコキシカルボニル"は、 $R^{17}$  がアルコキシ基、例えば前記の $C_1 - C_1$ 0 -、好ましくは $C_1 - C_4$  -アルコキシ基の一つのような $C_1 - C_1$ 0 -ア

ルコキシ基である $R^{17}$  COを意味する。好ましくは、アルコキシカルボニルは  $C_1-C_4$  -アルコキシカルボニル、すなわち、 $R^{17}$  が $C_1-C_4$  -アルコキシである $R^{17}$  COである。

#### [0020]

"アルコキシカルボニルアルキル"は、前記で定義のアルコキシカルボニル基で置換された直鎖または分枝鎖アルキル、例えば前記の $C_1-C_{10}$  一、好ましくは $C_1-C_4$  ーアルキルの一つのような $C_1-C_{10}$  ーアルキルを意味する。好ましくは、アルコキシカルボニルアルキルは $C_1-C_4$  ーアルコキシーカルボニルー $C_1-C_4$  ーアルキルである。

#### [0021]

"ハロアルキル"は、1個以上、例えば1個、2個または3個のハロゲン原子、好ましくはフッ素または塩素原子で置換された直鎖または分枝鎖アルキル、例えば前記の $C_1-C_{10}$  ーアルキル基のような $C_1-C_{10}$  ーアルキルを意味する。好ましくはハロアルキルは1個、2個または3個のフッ素または塩素原子で置換された $C_1-C_4$  ーアルキルである。

#### [0022]

"ヒドロキシアルキル"は、1個、2個または3個のヒドロキシル基で置換された直鎖または分枝鎖アルキル、例えば前記の $C_1-C_{10}$  ーアルキル基のような $C_1-C_{10}$  ーアルキルを意味する。好ましくは、ヒドロキシアルキルは1個のヒドロキシル基で置換された $C_1-C_4$  ーアルキルである。

### [0023]

 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の1個または $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の1個が水素、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2および第3、または $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の第2 および第3が各ベンゼン環における隣接炭素原子に結合し、該隣接炭素原子と共に炭素環またはヘテロ環基を意味する場合、 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2および第3または $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の第2および第3は、それらが結合しているベンゼン環と共に、所望により1個以上の $C_1$  — $C_4$  —Tルキルまたは $C_1$  — $C_4$  —T1ルコキシ基で置換されていてもよいインデニルまたはナフチル、ジヒドロナフチル、テトラヒドロナフチル、フルオレニル、アンスリルまたはフェナンスリ

ルのような  $C_9 - C_{15} -$  炭素環基、好ましくは  $C_{10} - C_{15} -$  炭素環式芳香 族基または  $F_9$  に  $F_9$ 

### [0024]

 $R^9$  および $R^{10}$  、または $R^{11}$  および $R^{12}$  、それらが結合している窒素原子と共に、ヘテロ環基を意味し、ヘテロ環基は、例えば、ピロリジニル、イミダゾリル、イミダゾリジニル、ピペリジルまたはピペラジニル基のような、1 個または 2 個の窒素原子を環内に有する基であり得、2 個の窒素原子を環内に有し、所望により第 2 の窒素原子を $C_1-C_4-T$ ルキル、ヒドロキシー $C_1-C_4-T$ ルキル、 $C_1-C_4-T$ ルキルがニル、 $C_1-C_4-T$ ルカルボニル、 $C_1-C_4-T$ ルコキシカルボニルまたはフェニルー $C_1-C_4-T$ ルキル基で置換されていてもよい基、または、1 個以上の環炭素原子を $C_1-C_4-T$ ルキル基で置換され得るテトラヒドローオキサゾリル、テトラヒドローイソキサゾリルまたはモルホリノ基のような 1 個の窒素原子および 1 個の酸素原子を環内に有するヘテロ環基であり得る。

### [0025]

好ましい式 I の化合物およびその塩は、遊離または塩形の、式 【化 1 3】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 

〔式中、

R<sup>1</sup> は前記で定義の通り、および、式IIの基である場合、それは式

## 【化14】

$$\mathbb{R}^{6}$$
  $\mathbb{R}^{7}$   $\mathbb{R}^{8}$ 

の基であり、R  $^2$  、R  $^3$  、R  $^4$  、R  $^6$  、R  $^7$  およびR  $^8$  は前記で定義の通りである〕

の化合物である。

## [0026]

 および 1 個の酸素原子を環内に有し、所望により環窒素原子を $C_1 - C_4 - P$ ルキル、ヒドロキシー $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルカルボニルまたはフェニルー $C_1 - C_4 - P$ ルキルで置換されていてもよいヘテロ環基、または

#### [0027]

 $R^1$  は、各々 $R^6$  、 $R^7$  および $R^8$  の一つが水素、 $C_1 - C_4 - T$ ルキルまたは  $C_1 - C_4 - T$ ルコキシ、そして(i)  $R^6$  、 $R^7$  および $R^8$  の第 2 および第 3 が 各々独立して水素、 $C_1 - C_4 - T$ ルキルまたは  $C_1 - C_4 - T$ ルコキシまたは (ii)  $R^6$  、 $R^7$  および  $R^8$  の第 2 が水素、そして  $R^6$  、 $R^7$  および  $R^8$  の第 3 が カルボキシ、 $C_1 - C_{10}$  一、好ましくは  $C_1 - C_4 - T$ ルコキシカルボニル、カルボキシ  $C_1 - C_{10}$  一、好ましくは  $D_1 - D_2 + D_2 + D_3$  が、  $D_1 - D_2 + D_3$  が、 $D_2 - D_3 + D_4$  が、 $D_3 - D_4$  で、 $D_4 - D_4$  で、 $D_4 - D_4$  で、 $D_5 - D_4$  で、D

## [0028]

が、式示されるベンゼン環上で隣接炭素原子に結合し、該隣接炭素原子と共に、 5または6環原子を有する炭素環基または1個、2個または3個のヘテロ原子が 窒素、酸素および硫黄から選択される5から10環原子を有するヘテロ環基を意 味する式IIまたは式IVの基、

#### [0029]

 $R^9$  が水素または $C_1 - C_{10}$  一、好ましくは $C_1 - C_4$  一、アルキルおよび $R^{10}$  が水素、 $C_1 - C_{10}$  一、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルキル、または $-C_0$   $R^{15}$  (ここで、 $R^{15}$  が $C_1 - C_{10}$  一、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルキル、 $C_1 - C_{10}$  一ハロアルキル、好ましくは $C_1 - C_4$  一ハロアルキル、 $C_1 - C_{10}$  一アルコキシー $C_1 - C_{10}$  一アルコキシー $C_1 - C_{10}$  一アルコキシカルボニル、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニル、 $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニル、または $C_1 - C_{10}$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_{10}$  アルキル、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキルである)、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニル・ $C_1 - C_4$  一アルキルである)、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニル・ $C_1 - C_4$  一アルキルである)、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキルである)、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキルである)、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキルである)、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニル・ $C_1 - C_4$  一アルキシカルボニル・ $C_1 - C_4$  一アル・ $C_1 - C_4$  一アルキシカルボニル・ $C_1 - C_4$  一

### [0030]

 $R^{11}$  が水素または $C_1 - C_{10}$  一、好ましくは $C_1 - C_4$  一、アルキルおよび  $R^{12}$  が水素、 $C_1 - C_{10}$  一、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルキル、ヒドロキシー $C_1 - C_{10}$  一アルキル、好ましくはヒドロキシー $C_1 - C_4$  一アルキル、 $C_1 - C_{10}$  一アルコキシー $C_1 - C_{10}$  一アルキル、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルコキシー $C_1 - C_4$  一アルキル、分ルボキシー $C_1 - C_4$  一アルキル、分かがオキシー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_{10}$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、好ましくは $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_4$  一アルカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル、または $C_1 - C_4$  一アルコキシカルボニルー $C_1 - C_4$  一アルキル・ $C_1 -$ 

および $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素または $C_1-C_{10}$  一、好ましくは $C_1-C_4$  一、アルキルである。

[0031]

好ましい式 I またはIIIの化合物およびその塩は:Xが基NR $^5$ 、

 $R^{1}$  が $C_{1}$   $-C_{4}$  - アルキル、 $C_{2}$  -  $C_{4}$  - アルケニル、 $C_{3}$  -  $C_{5}$  - シクロア ルキル、ベンゾーC5-C6-シクロアルキル、フェニルーC1-C4-アルキ ルまたは所望によりヒドロキシ、カルボキシまたはC1-C4-アルコキシカル ボニル基で置換されていてもよい  $C_3-C_5$  ーシクロアルキルー  $C_1-C_4$  ーア ルキル基、または $R^1$  が5または6環原子および1個または2個の窒素原子、ま たは1個の窒素原子および1個の酸素原子を環内に有し、所望により環窒素原子 をC1-C4-アルキル、C1-C4-ヒドロキシアルキル、C1-C4-アル キルカルボニルまたはフェニルーC1-C4-アルキルで置換されていてもよい ヘテロ環基、または $R^1$  が、 $R^6$  、 $R^7$  および $R^8$  の1 個が水素、 $C_1 - C_4 -$ アルキルまたはアルコキシ、および(i)R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> の第 2 および第 3 が各々独立して水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシまた は(ii) R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> の第2が水素、そしてR<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> およびR<sup>8</sup> の第3  $M-N(R^9)R^{10}$ 、 $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  または $-CON(R^{13})R^{14}$ 、または(iii) R<sup>6</sup>、R<sup>7</sup> および R<sup>8</sup> の第 2 および第 3 が、式示されるベンゼン 環中の隣接炭素原子に結合し、該隣接炭素原子と共に、5または6環原子を有す る炭素環基または1個または2個が窒素原子である5または6環原子を有するへ テロ環基を意味し、

[0032]

 $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の 1 個が水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは  $C_1 - C_4 - P$ ルコキシ、そして (a)  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の第 2 および第 3 は各々独立して 水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは  $C_1 - C_4 - P$ ルコキシまたは (b)  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の第 2 が水素、そして  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の第 2 が水素、そして  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の第 3 がカルボキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニル、カルボキシー  $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルー  $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニル・C

 $SO_2N(R^{11})R^{12}$ 、 $C_1-C_4-P$ ルキレン $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  または $-CON(R^{13})R^{14}$ 、または $(c)R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第 2 および第 3 が、式示されるベンゼン環中の隣接炭素原子に結合し、該隣接炭素原子と共に、1 個、2 個または 3 個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される 5 から 1 0 環原子を有するヘテロ環基を意味する式Vの基、

#### [0033]

R 5 が水素またはC1 - C4 - アルキル、

 $R^9$  が水素または $C_1 - C_4$  アルキルおよび $R^{10}$  が水素、 $C_1 - C_4 -$ アルキル、または $-COR^{15}$  (ここで、 $R^{15}$  が $C_1 - C_4 -$ アルキル、 $C_1 - C_4$  - アルコキル、 $C_1 - C_4$  - アルコキシ、 $C_1 - C_4 -$ アルコキシー $C_1 - C_4$  - アルキル、 $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルキルである)、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル、または $C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル $-C_1 - C_4 -$ アルコキシカルボニル である。

#### [0034]

 $R^{11}$  が水素または $C_1-C_4-P$ ルキルおよび $R^{12}$  が水素、 $C_1-C_4-P$ ルキル、ヒドロキシー $C_1-C_4-P$ ルキル、 $C_1-C_4-P$ ルコキシー $C_1-C_4-P$ ルコキシー $C_1-C_4-P$ ルコキシカルボニルー $C_1-C_4-P$ ルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  がそれらが結合している窒素原子と共に、1 個または 2 個の環窒素原子、または 1 個の窒素環原子および 1 個の酸素環原子を含む5または 1 電源子を有するヘテロ環基、および

 $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素または $C_1-C_4-P$ ルキルであるものを含む。

## [0035]

Xが基NR<sup>5</sup>である上記の化合物の中で更に好ましいのは、

 $R^1$  が所望によりヒドロキシで置換されていてもよい $C_1-C_4-$ アルキル、 $C_2-C_4-$ アルケニル、所望によりカルボキシまたは $C_1-C_4-$ アルコキシカルボニルで置換されていてもよい $C_3-C_5-$ シクロアルキル、ベンゾー $C_5-$ C $_6-$ シクロアルキル、所望によりヒドロキシで置換されていてもよいフェニル

#### [0036]

 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の1個が水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ アルコキシ、そして $(a)R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2および第3が各々独立して水素または $C_1 - C_4 - P$ ルコキシまたは $(b)R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2が水素、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第3がカルボキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルキル、または  $C_1 - C_4 - P$ ルキルおよび $R^{10}$  が水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキル、または  $C_1 - C_4 - P$ ルキルおよび $R^{10}$  が水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルー $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルまたは  $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルー $C_1 - C_4 - P$ ルキルである)、

## [0037]

または $R^9$  および $R^{10}$  がそれらが結合している窒素原子と共に、1 個または2 個の環窒素原子を含む5または6環原子を有するヘテロ環基、好ましくはピペラ

### [0038]

R 5 が水素またはC1 - C4 - アルキルである

ものである。

#### [0039]

#### [0040]

#### [0041]

2個の環窒素原子または1個の環窒素原子および1個の環酸素原子を含む5または6環原子を有するヘテロ環基、好ましくは1個の環窒素原子および1個の環酸 素原子を含む6環原子を有するヘテロ環基である)であるものである。

#### [0042]

式 I により示される化合物は、酸付加塩、特に薬学的に許容される酸付加塩を 形成できる。式 I の化合物の薬学的に許容される酸付加塩は、無機酸、例えば、 フッ化水素酸、塩酸、臭化水素酸またはヨウ化水素酸のような水素化ハライド酸 、硝酸、硫酸、リン酸;および有機酸、例えばギ酸、酢酸、トリフルオロ酢酸、 プロピオン酸および酪酸のような脂肪族モノカルボン酸、乳酸、クエン酸、酒石 酸またはリンゴ酸のような脂肪族ヒドロキシ酸、マレイン酸またはコハク酸のよ うなジカルボン酸、安息香酸、pークロロ安息香酸、ジフェニル酢酸またはトリ フェニル酢酸のような芳香族カルボン酸、oーヒドロキシ安息香酸、pーヒドロ キシ安息香酸、1ーヒドロキシナフタレンー2ーカルボン酸または3ーヒドロキ シナフタレンー2ーカルボン酸のような芳香族ヒドロキシ酸、およびメタンスル ホン酸またはベンゼンスルホン酸のようなスルホン酸の塩を含む。塩は、式 I の 化合物から、既知の塩形成法により製造し得る。

#### [0043]

酸性基、例えば、カルボキシル基を含む式Iの化合物は、また塩基、特に当分野で既知の薬学的に許容される塩基と塩を形成できる;適当なこのような塩は、金属塩、特にナトリウム、カリウム、マグネシウムまたはカルシウム塩のようなアルカリ金属またはアルカリ土類金属塩、またはアンモニアまたは薬学的に許容される有機アミンとの塩またはエタノールアミン、ベンジルアミンまたはピリジンのようなヘテロ環式塩基を含む。これらの塩は、式Iの化合物から、既知の塩形成法により製造し得る。

## [0044]

本発明の非常に特に好ましい化合物は、以後の実施例に記載のものである。これらの中で、最も好ましい化合物は、式中

(i)XがNH、R<sup>1</sup> がシクロプロピル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> は各々水素、そしてR<sup>3</sup> がNH C O O C (C H  $_3$ ) $_3$  ;または

- (ii) XがN H、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  および R  $^4$  は各々水素、そして R  $^3$  がモルホリノ;または
- (iii) XがN H、R  $^1$  がシクロブチル、R  $^2$  およびR  $^4$  は各々水素、そしてR  $^3$  が 4 tert ブトキシカルボニル- 1 ピペラジニル;または
- (iv) XがN H、R  $^1$  がシクロブチル、R  $^2$  および R  $^4$  は各々水素、そして R  $^3$  が -N (C H  $^3$  ) C O C H  $^3$  ; または
- (v) X が N H、 R  $^1$  が イソプロピル、 R  $^2$  および R  $^4$  は各々水素、そして R  $^3$  が S O  $_2$  N (C H  $_3$  )  $_2$  ;または
- (vi) XがN H 、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  およびR  $^4$  は各々水素、そしてR  $^3$  が 4 アセチル- 1 ピペラジニル;または
- (vii) XがN H 、R  $^1$  がtert  $\mathcal{I}$   $\mathcal{I}$  が小素、そしてR  $^3$  およびR  $^4$  が  $\mathcal{I}$  緒に- C H  $^2$  O C O を意味する;または
- (viii) XがO、 $R^1$  がシクロブチル、 $R^2$  および $R^4$  は各々水素、そして $R^3$  が  $-N(CH_3)COCH_3$  ; または
- (ix) XがN H、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  および R  $^4$  は各々水素、そして R  $^3$  が 4 メチルー 1 ピペラジニル;または
- $(x)XがNH、R^1$  がtertーブチル、 $R^2$  および $R^4$  は各々水素、そして $R^3$  が  $-N(CH_3)COCH_3$  ; または
- (xi) XがN H、R  $^1$  がイソプロピル、R  $^2$  および R  $^4$  は各々水素、そして R  $^3$  が -N (C H  $^2$  C H  $^3$  ) C O C H  $^3$  ; または
- (xii) X がNH、 $R^1$  がシクロプロピル、 $R^2$  および  $R^4$  は各々水素、そして  $R^3$  が N(CH<sub>3</sub>) COCH<sub>2</sub> CH<sub>3</sub> ;

である式IIIの化合物を含み、化合物は遊離形または薬学的に許容される塩、特に塩酸塩またはトリフルオロ酢酸塩である。

[0045]

本発明はまた

(A)式

【化15】

$$X = \mathbb{R}^1$$
 $X = \mathbb{R}^1$ 
 $X =$ 

の化合物を、式

【化16】

$$R^2$$
  $R^3$   $R^4$   $VI$ 

〔式中、X、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  は前記で定義の通りであり、Yは脱離基であり、式、VおよびVIの反応に関与する以外の遊離官能基は、必要な場合、除去可能な保護基で保護されている〕

の化合物と反応させる;または

(B) R  $^2$  、R  $^3$  またはR  $^4$  がカルボキシまたはカルボキシアルキル基である式 I の化合物の製造のために、R  $^2$  、R  $^3$  またはR  $^4$  が各々アルコキシカルボニルまたはアルコキシカルボニルアルキルである式対応する式 I の化合物を開裂させる;または

(C) R  $^2$  、R  $^3$  またはR  $^4$  がアルコキシカルボニルまたはアルコキシカルボニルアルキル基である式 I の化合物の製造のために、R  $^2$  、R  $^3$  またはR  $^4$  がカルボキシまたはカルボキシアルキル基である式 I の化合物を適当にエステル化する; (D) R  $^2$  、R  $^3$  またはR  $^4$  が前記で定義の式- S  $O_2$  N  $(R^{11})$  R  $^{12}$  である式 I の化合物の製造のために、式

【化17】

〔式中、 $R^1$  が前記で定義の通りおよび $R^2$  a、 $R^3$  a および $R^4$  a は各々前記で定義の $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  と同じであるが、それらの少なくとも一つは式ー  $SO_2$  —Hal(CCCで、Hal(CNC)である)である〕

の化合物を適当にアミノ化する;または

(E) R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  が前記で定義の- C O N (R  $^{13}$  ) R  $^{14}$  である式 I の 化合物の製造のために、 R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がカルボキシ基である対応する式 I の化合物を適当にアミノ化する;

および所望により、得られた保護形の式 I の化合物を対応する非保護形に変換する;

および得られた遊離または塩形の式Iの化合物を回収する

段階を含む、式Iの化合物およびその塩の製造法を提供する。

### [0046]

保護基、その導入およびその除去は、例えば、"Protective Groups in Organ ic Synthesis", T.W. Greene et al., John Wiley & Sons Inc, Second Edition, 1991に記載されている。

### [0047]

変法(A)は慣用法を使用して行うことができる。無機溶媒、好ましくはジオキサンまたはN-メチルピロリドンのよう極性溶媒中で行うのが簡便である。反応温度は簡便には50から250  $\mathbb C$ 、好ましくは100から150  $\mathbb C$ である。反応は、強酸、3級塩基または好ましくは、Ag、Cu、Li、Ni、Zn、La、YbまたはSn のような金属イオンにより触媒し得る。反応は、簡便には1から

5 当量、例えば 1 から 3 当量の式VIの化合物を、式 V の化合物の当量当たり使用して行う。

## [0048]

式 V およびVIの化合物は既知であるか、既知の化合物の製造に使用するのと類似の方法により製造し得る。したがって、式 V の化合物は、例えば、W O 9 7 / 1 6 4 5 2 に記載または実施例に記載のように製造し得る。

#### [0049]

変法(B)は、例えば慣用の酸ーまたは塩基ー触媒加水分解を使用したエステル 開裂のための慣用法により、または実施例に後記のものと同様に行い得る。

### [0050]

変法(C)は、慣用のエステル化法を使用して、または実施例に後記のものと同様に行い得る。

#### [0051]

変法(D)は、既知の方法により、例えば式VIIのハロスルホニル化合物と式H  $N(R^{11})R^{12}$  (式中、 $R^{11}$  および $R^{12}$  は前記で定義の通りである)の既知の条件下での反応により、または実施例に後記のものと同様に行い得る。式VII の化合物は既知であるか、または例えば、実施例に後記のような、ハロスルホニル基を導入するベンゼン環上の位置が非置換である対応する化合物と、クロロスルホン酸のようなハロスルホン化剤との反応により既知の化合物の製造に使用されているものと類似の方法により製造し得る。

## [0052]

変法(E)は、慣用法により、例えば、対応するカルボキシ化合物を酸ハライドに変換させ、酸ハライドを式 $HN(R^{13})R^{14}$  (式中、 $R^{13}$  および $R^{14}$  は前記で定義の通りである)の化合物と、既知の条件下で反応させることにより、または実施例に後記のものと同様に行い得る。

### [0053]

遊離の式 I の化合物を、慣用の方法で塩形に変形し得、逆もまた同じである。 遊離または塩形の式 I の化合物は、水和物または結晶化に使用される溶媒を含む 水和物または溶媒和物の形態で入手し得る。

### [0054]

式 I の化合物は反応混合物から回収でき、慣用の方法で精製できる。異性体混合物を個々の異性体に、例えば、エナンチオマーに、慣用の方法で、例えば分別結晶により分割できる。

#### [0055]

遊離または塩形の式 I の化合物は、医薬として有用である。本発明により、また医薬として使用する遊離または薬学的に許容される塩の形の式 I の化合物が提供される。以後まとめて"本発明の薬剤"と呼ぶ遊離または薬学的に許容される塩の形の式 I の化合物は、アレルギー反応を惹き起こす炎症性細胞のアクティベーターであるチロシンプロテインキナーゼ s y k の活性を阻害する。本発明の薬剤の阻害特性は、以下のアッセイで証明できる:

#### [0056]

本アッセイにおいて、sykキナーゼによるペプチドのリン酸化における本発明の薬剤の効果を測定する。ホスフェートはアデノシン三リン酸(ATP)の末端から、sykの既知の特異的基質であるビオチン修飾ペプチド、ビオチンーEDPDYEWPSA(Genosysから入手可能)に伝達される。 $^{33}$  Pーリン酸化ペプチドは、ストレプトアビジンーポリビニルトルエン(PVT)Scintillation Proximity Assay(SPA)ビーズ(Amershamから入手可能)に結合し、放射される $\beta$  ー粒子がビーズのフルオロフォアを励起し、光を発する。溶液中の遊離 $^{33}$  PーATPは、ビーズが浮力により溶液から離れ、ビーズに密接していないため、フルオロフォアを励起しない。シンチレーションカウントはしたがって試験化合物がsykキナーゼによるリン酸化を阻害する程度の尺度である。

#### [0057]

Optiplate (Canberra Packard) のウェルに、(i) DMSO/蒸留水(10μ1)中の試験化合物、(ii) 1 mMビオチンーEDPDYEWPSA(5.5μ1)、300μM ATP(18.3μ1)および<sup>33</sup> PーATPを、ウェル当たり0.1μCi <sup>33</sup> PーATP(生産日に1.1μ1)を添加するのに十分な量で混合し、トリスー塩基(0.36g)を蒸留水(80m1)に溶解し、pHを7.5に1M塩酸で調節し、1M水性MgC12(1.5ml)、50mM水性オルトバナジン酸ナトリ

ウム  $(30 \mu 1)$  および 1 M水性ジチオスレイトール  $(150 \mu 1)$  を添加し、容量を蒸留水で 120 mlにすることにより調製した緩衝液 (緩衝液 A ) 中で容量を 2.2 mlにすることにより形成した  $20 \mu 1$  の組成物、(iii) 緩衝液 A  $(20 \mu 1)$  中の 0.5 % w / v syk + ナーゼを添加する。プレートを室温で 30 分振盪しながらインキュベートし、次いで反応をウェルに 1 リットル当たり 373 mlのトリスー緩衝食塩水 673.6 g塩化セシウム、20 ml 0.5 M EDTA および 27.5 mg ATP (ジナトリウム塩) 中で 500 mg Z トレプトアビジンー PV T SPA ビーズを再構築することにより調製した混合物  $150 \mu 1$  の添加により停止させる。プレートを再び室温で 30 分振盪しながらインキュベートし、次いでTop Seal-S(Canberra Packard)を製造者の指示にしたがって使用して密封し、室温で 1 時間放置する。得られたシンチレーションを、Packard TopCountを使用して計数し、各ウェルは 1 分計数する。

#### [0058]

この工程を、0%から100%阻害の範囲をカバーするように選択した試験化合物の異なる濃度で繰り返し、各化合物に関するsykキナーゼリン酸化のリン酸化の50%阻害が起こる濃度(IC50)を、濃度阻害曲線から慣用法で決定する。

### [0059]

下記の実施例の化合物は、1 μ M以下の程度の I C 5 0 値を有する。例えば、下記の実施例 1 から7 の化合物は、各々3 n M、4 n M、5 n M、5 n M、9 n M、10 n M および 10 n M の I C 5 0 値を有する。実施例 10 2 から 10 4 の 化合物は各々5 n M、2 n M および 3.6 n M の I C 5 0 値を有し、実施例 13 8、141、170、172、188 および 201の化合物は各々 14 n M、4 .5 n M、10 n M、6 n M、5 n M および 5 n M の I C 5 0 値を有する。

## [0060]

それらのsyk+ナーゼの阻害をおよび肥満細胞のIgE介在脱顆粒の抑制を考慮すれば、本発明の試薬はsyk+ナーゼにより介在される状態、特に炎症性またはアレルギー性状態の処置に有用である。本発明による処置は、対症的または予防的であり得る。

### [0061]

したがって、本発明の薬剤は炎症性または閉塞性気道疾患の処置に有用である。本発明が適用できる炎症性または閉塞性気道疾患は、内因性(非アレルギー性)喘息および外因性(アレルギー性)喘息の両方を含み、タイプまたは起源が何であれ、喘息である。喘息の処置はまた、例えば、4歳または5歳より小さい、ゼイゼイ言う症状を示す、そして主用医療関係の確立された患者カテゴリーであり、現在しばしば前兆または初期相喘息として同定されている、"ゼイゼイ言う幼児"と診断された患者の容認される処置であると理解される。(簡便のために、この特定の喘息症状は、"幼児喘鳴症候群"と呼ぶ)。

#### [0062]

喘息の処置の予防効果は、症状的発作、例えば、急性喘息または気管支収縮発作の頻度または重症度の減少、肺機能における改善または改善された気道過敏症により明らかにされる。例えば、抗炎症性(例えば、コルチコステロイド)または気管支拡張のための、他の対症的治療、即ち、発作が起こった場合の症状的発作の制限または中止のための、またはそれを意図した治療の必要性の減少により明らかであり得る。喘息の予防的利点は、特に、"モーニング・ディッピング"の傾向のある患者に明らかであり得る。"モーニング・ディッピング"は、認識された喘息症候群であり、喘息のかなりの割合に共通であり、例えば、約午前4時から6時の間、即ち、通常、先に投与された対症的喘息治療から実質的に離れた時間の喘息発作により特徴付けられる。

### [0063]

本発明を適用できる他の炎症性または閉塞性気道疾患および状態は、急性肺損傷(ALI)、急性呼吸窮迫症候群(ARDS)、慢性気管支炎またはそれに付随する呼吸困難を含む慢性閉塞性肺または気道疾患(COPDまたはCOAD)、気腫、ならびに他の薬物治療、特に、他の吸入薬治療に続く気道過敏症の悪化を含む。本発明は、また、例えば、急性、アラキドン酸性、カタル性、クループ性、慢性もしくはphthinoid性の気管支炎を含むいかなるタイプまたは起源の気管支炎の処置に適用可能である。本発明が適用され得るさらなる炎症性または閉塞性気道疾患は、例えば、アルミニウム症、炭粉症、石綿症、石肺症、チローシス(pti

losis)、鉄症、珪肺症、タバコ症および綿繊維肺沈着症を含む、あらゆるタイプ または起源の塵肺(炎症性、一般に職業上の、粉塵の反復吸入により引き起こさ れる肺の疾病)を含む。

### [0064]

特に好酸球活性化の阻害に関連した、その抗炎症活性を考慮すれば、本発明の薬剤はまた好酸球関連疾患、例えば好酸球増加症、特に、気道および/または肺に作用する限り、ハイパーエオシノフィリア (hypereosinophilia)ならびに、例えば、レフラー症候群、好酸球性肺炎、寄生虫(特に後生動物)侵入(熱帯性好酸球増加症を含む)、気管支肺アスペルギルス症、結節性多発性動脈炎(チャーグ・ストラウス症候群を含む)、好酸球性肉芽腫および医薬反応により惹き起こされる気道に影響する好酸球関関連疾患の結果としてのまたは付随する気道の好酸球関連疾患を含む、気道の(例えば、肺組織の病的好酸球増加症性浸潤に関する)好酸球関連疾患の処置に有用である。

#### [0065]

本発明の薬剤はまた皮膚の炎症性またはアレルギー性状態、例えば、乾癬、接触性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、円形脱毛症、多形性紅斑、疱疹状皮膚炎、硬皮症、白斑、過敏性血管炎、蕁麻疹、類天疱瘡、紅斑性狼瘡、天疱瘡、後天性表皮水疱症および皮膚の他の炎症性またはアレルギー性状態の処置に有用である。

### [0066]

本発明の薬剤はまた他の疾患または状態、特に炎症性要素を有する疾患または 状態、例えば、結膜炎、乾性角結膜炎および春季カタルのような眼の疾患および 状態、アレルギー性鼻炎を含む鼻に影響する疾患、および潰瘍性大腸炎およびク ーロン病のような炎症性大腸疾患の処置に有用であり得る。

### [0067]

本発明の薬剤の、炎症性状態、例えば炎症性気道疾患の阻害における有効性は、動物モデル、例えば、Szarka et al, J. Immunol. Methods(1997)202:49-57; Renzi et al, Am. Rev. Respir. Dis.(1993)148:932-939; Tsuyuki et al., J. Clin. Invest.(1995)96:2924-2931;およびCernadas et al(1999)Am. J. Respir. Cell Mol. Biol. 20:1-8に記載ような気道炎症または他の炎症性状態のマウス

またはラットモデルにおいて証明し得る。

#### [0068]

本発明の薬剤はまた抗炎症性または気管支拡張性医薬物質と組み合わせた使用のための共治療剤として、特に前記のような閉塞性または炎症性気道疾患の処置において、例えば、このような医薬の増強剤として、またはこのような医薬の必要な投与量または可能性のある副作用を減少させる手段として有用である。本発明の薬剤は、固形医薬組成物として抗炎症性または気管支拡張性医薬と混合し得、または抗炎症性または気管支拡張性医薬と別々に、前に、同時にまたは後に投与し得る。このような抗炎症性医薬はステロイド、特にブデソニド、ベクラメタゾン、フルチカゾンまたはモメタゾンのようなグルココルチコステロイド、およびカベルゴリン、ブロモクリプチンまたはロピニロールのようなドーパミンレセプターアゴニストを含む。このような気管支拡張性医薬は、抗コリン性または抗ムスカリン性医薬、特に臭化イプラトロピウム、臭化オキシトロピウム、および臭化チオトロピウムを含む。本発明の薬剤とステロイドの組合せは、例えば、COPD、または特に喘息の処置に使用し得る。本発明の薬剤と抗コリン性または抗ムスカリン性薬剤またはドーパミンレセプターアゴニストの組合せは、例えば、喘息、または特にCOPDの処置に使用し得る。

#### [0069]

前記により、本発明はまた必要とする対象、特にヒト対象に、有効量の前記のような遊離または薬学的に許容される塩の式 I の化合物を投与することを含む、 s y k キナーゼにより介在される状態、例えば、炎症性またはアレルギー性状態、特に炎症性または閉塞性気道疾患の処置法を提供する。他の態様において、本発明は s y k キナーゼにより介在される状態の処置のための医薬の製造に使用する、前記のような遊離または薬学的に許容される塩の式 I の化合物を提供する。

## [0070]

本発明の薬剤は任意の適当な経路で、例えば、錠剤またはカプセルの形で、例 えば、経口で;非経腸、例えば、静脈内;例えば、炎症性または閉塞性気道疾患 の処置において吸入により;例えば、アレルギー性鼻炎の処置において、経鼻的 に;例えば、アトピー性皮膚炎の処置において皮膚に局所的に;または例えば炎 症性大腸疾患の処置において直腸に投与し得る。

## [0071]

更なる態様において、本発明はまた遊離または薬学的に許容される塩の形の式 I の化合物を、薬学的に許容される希釈剤または担体と共に含む医薬組成物を提供する。本組成物は前記の抗炎症性または気管支拡張性薬剤のような共治療剤を含み得る。このような組成物は、慣用の希釈剤または賦形剤、およびガレヌス分野において既知の方法を使用して調剤し得る。したがって、経口投与形は、錠剤およびカプセルを含む。局所投与用製剤は、クリーム、軟膏、ジェルまたは経皮送達システム、例えばパッチの形を取り得る。吸入用組成物は、エアロゾールまたは他の噴霧可能製剤または乾燥粉末製剤を含み得る。

## [0072]

本発明は、(A)吸入可能な形、例えば、エアロゾールまたは他の噴霧可能組成物または吸入可能粒子、例えば微紛形の本発明の薬剤、(B)吸入可能な形の本発明の薬剤を含む吸入可能医薬;(C)吸入可能な形の本発明のこのような薬剤を、吸入装置と付随して含む製品;および(D)吸入可能な形の本発明の薬剤を含む吸入装置を含む。

### [0073]

本発明の実施に際し用いられる本発明の薬剤の投与量は、もちろん、例えば、 処置する具体的な状態、望む作用および投与の形態に依存して変わる。一般に、 吸入による適当な一日投与量は0.1から100mg/kgの範囲であり、一方経口 投与の適当な一日投与量は1000mg/kgの範囲である。

## [0074]

本発明を以下の実施例により説明する。

## [0075]

## 実施例

実施例で使用する中間体は下記のように製造する:

- 1. メター(3,5ージメチルモルホリノ)アニリン
- a. メター(3,5-ジメチルモルホリノ)ニトロベンゼン。

1 - フルオロ-3-ニトロベンゼン(2.8g、0.02M)および2,6-ジメ

チルモルホリン(12.5g, 0.12M)をDMSO(33ml)中で100℃で66時間加熱する。冷却した混合物を水(300ml)に注ぐ。沈殿を濾過により回収し、水で洗浄し、真空下で乾燥させる;ES+(M+Na)258.96;mp 126.6-127.8℃。

[0076]

b. メター(3,5ージメチルモルホリノ)アニリン

メター(3,5-9ジメチルモルホリノ)ニトロベンゼン $(1\,a)(2\,g\,,8.5\,mmol)$ をエタノール $(5\,0\,ml)$ 中、 $1\,0\,\%$ Pd炭素 $(2\,0\,0\,mg)$ で1.5時間水素化する。触媒を濾過して除去し溶媒を蒸発させて除去して油状物を得る。エナンチオマーをシリカカラムクロマトグラフィーにより分割できる。 $E\,S+(M+1)\,2\,0\,7$ .36。

[0077]

- 2. メターモルホリノアニリン
- a. メターモルホリノニトロベンゼン

1-フルオロ-3-ニトロベンゼン(10g、0.07M)を使用して、DMS O(116ml)中のおよびモルホリン(33.5g、0.38M)をBrown G.R. et al., Tet. Lett. 40(1999)1219-1222により記載の方法を使用して製造する。沈殿生産物の濾過により、生産物を得る;mp 113.8-115.5℃。

[0078]

b. メターモルホリノアニリン

メターモルホリノニトロベンゼン(2a)(2g、9.6 mmo1)をエタノールおよび酢酸エチル(50 ml/10 ml)の混合物中、10% Pd 炭素(200 mg)で1時間水素化する。触媒を濾過して除去し、溶媒を蒸発により除去して固体を得、それを真空下で乾燥させる;ES+(M+1)179.35;mp125.4-127.6  $\mathbb{C}$ 。

[0079]

- 3. メター(1ーメチルピペラジン)アニリン
- a. メター(1-メチルピペラジン)ニトロベンゼン。

1 - フルオロ-3-ニトロベンゼン(8.5ml、0.08M)および1-メチルピ

[0080]

b. メター(1ーメチルピペラジン)アニリン

メター(1-メチルピペラジン)ニトロベンゼン $(3\ a)(2\ g\ 0.009\ M)$ をエタノール $(5\ 0\ m1)$ 中、 $1\ 0\ \%$  P d炭素 $(1\ 0\ 0\ mg)$ で0.5時間水素化する。触媒を濾過して除去し、溶媒を蒸発により除去し、油状物を得る; $E\ S+(M+1)\ 1$  9 1.5; $m\ p.87.6-89.0$   $\mathbb{C}$ 。

[0081]

- 4. パラー(1ーメチルピペラジン)アニリン
- a. パラー(1-メチルピペラジン)ニトロベンゼン

[0082]

b. パラー(1-メチルピペラジン)アニリン

パラー(1-メチルピペラジン)ニトロベンゼン $(4\ a)(2\ g\ 0.009\ M)$ をエタノール $(5\ 0\ ml)$ 中、 $1\ 0\ \%$  P d 炭素 $(2\ 5\ 0\ mg)$ で 5 時間水素化する。触媒を濾過して除去し、溶媒を蒸発により除去し、固体を得る。 E S +  $(M+1)\ 1\ 9\ 1$  . 8; mp 101.5-103.4  $^{\circ}$ C。

[0083]

式5aから8b

【化18】

〔式中、ZがN O 2 またはN H 2 、および置換ピペラジニル基はZ に対してメタまたはパラである〕

の中間体を、上記と同様に製造する。これらは以下の表に、類似の製造法と共に 示す:

## 【表1】

番号	Z	メタノハ。ラ	R	方法	ES+(M+1)	m p (℃)
5 a	NO 2	$\mathrm{m}-$	COCH3	3(a)		151.3-153.6
5 b	NH <sub>2</sub>	m-	COCH3	3(b)	220	127.8-129.4
6 a	NO 2	p —	СОСНз	4(a)	250	98.2-101.3
6 þ	$NH_2$	p —	СОСНз	4(b)	220	138.8-140.7
7 a	$NO_2$	m-	$COC(CH_3)_3$	3(a)		146.1-147.0
7 b	$NH_2$	m-	$COC(CH_3)_3$	3(b)	•	
8 a	$NO_2$	p —	$COC(CH_3)_3$	4(a)		88.4-90.1
8 b	$NH_2$	$_{ m p}$ $-$	$COC(CH_3)_3$	4(b)	278	

## [0084]

- 9. NーアセチルーNーエチルー4ーアミノアニリン
- a. N-アセチル-N-エチル-4-ニトロアニリン

Nーエチル4ーニトロアニリン(1.5g、9.026mmol)のベンゼン(15ml)中の懸濁液に、塩化アセチル(10ml)を添加し、混合物を40分還流する。溶媒を蒸発により除去する。残渣を酢酸エチル中に溶解し、続いて2N炭酸水素ナトリウムおよび水で洗浄し、乾燥( $MgSO_4$ )させ、蒸発させる。生産物を真空下で乾燥させる;ES+(M+1)208.57。

## [0085]

(43)

b. N-アセチル-N-エチル-4-アミノアニリン

NーアセチルーNーエチルー4ーニトロアニリン(9 a)(1.8 g、8.6 4 mmo l)をTHF(30ml)中、10%Pd炭素(100mg)で1.5時間水素化する。触媒を濾過して除去し、溶媒を蒸発により除去する。生産物はヘキサン中に放置して結晶化し、続いて濾過し、真空下で乾燥させる;ES+(M+1)178.88

[0086]

- 10. NープロピオニルーNーメチルー4ーアミノアニリン
- a. N-プロピオニル-N-メチル-4-ニトロアニリン。

反応を(9 a)に類似した方法を使用し、ベンゼン(3 0 ml)中のNーメチルー 4 ーニトロアニリン(5 g、3 2 . 8 6 mmol)を使用し、塩化プロピオニル(1 5 ml) で処理して行う。ES+(M+1) 2 0 8 . 8 8。

[0087]

b. N-プロピオニル-N-メチル-4-アミノアニリン

反応を(9 b)に類似した方法を使用し、NープロピオニルーNーメチルー4ーニトロアニリン(1 0 a)(6.8 g、3 2.8 6 mmol)、THF(75ml)中の1 0% Pd炭素(4 4 7 mg)を使用して行う。水素化により油状物を得る。ES+(M+1)1 7 8.8 7。

[0088]

- 11. 4-(エチルオキザリルアミド)アニリン
- a. 4-(エチルオキザリルアミド)-1-tert-ブチルカルボン酸アニリン。

ジクロロメタン(15ml)中のN-tert-ブチルカルボン酸-<math>1,4-フェニレンジアミン(1g、4.8mmol)およびトリエチルアミン(1.34ml)に、エチルオキザリルクロライド(0.655g、4.8mmol)を10℃で添加する。混合物を環境温度で10分撹拌する。混合物をジクロロメタンおよび水に分配する。有機層を分離し、水で洗浄し、乾燥( $MgSO_4$ )させ、蒸発させる。残渣をジエチルエーテルおよびヘキサンに懸濁させる。濾過および更なるジエチルエーテル/ヘキサンでの洗浄に続き、生産物を真空下で乾燥させる。

[0089]

## b. 4-(エチルオキザリルアミド)アニリン

ジクロロメタン(25ml)中の4-(xチルオキザリルアミド)-1-tert-ブチルカルボン酸アニリン(11a)(1.3g、4.2mmol)に、10 ℃でトリフルオロ酢酸(5ml)を添加し、48時間、5 ℃で撹拌する。混合物を濃水酸化アンモニウムの添加により塩基性にし、酢酸エチル(200ml)で希釈する。これを水/氷および食塩水で洗浄し、乾燥( $MgSO_4$ )させ、蒸発させ、次いでシリカカラムクロマトグラフィーにより精製する。生産物をオレンジ色結晶として得る;mp110-113℃。

[0090]

- 12. 4-(メチルマロニルアミド)アニリン
- a. 4 (メチルマロニルアミド) 1 tert ブチルカルボン酸アニリンジクロロメタン(15ml)中のN-tert ブチルカルボン酸-1,4-フェニレンジアミン(1g、4.8 mmol)およびトリエチルアミン(2ml)の溶液に、メチルマロニルクロライド(1ml、9.6 mmol)を10℃で添加する。混合物を環境温度で1時間、次いで40℃で30分撹拌する。懸濁液をジクロロメタンおよび水に分配する。有機層を分離し、水で洗浄し、乾燥(MgSO4)させ、蒸発させる。生産物をシリカカラムクロマトグラフィーで精製する。

[0091]

## b. 4-(メチルマロニルアミド)アニリン

ジクロロメタン (25m1) 中の 4-(メチルマロニルアミド)-1-tert-ブチルカルボン酸アニリン <math>(12a)(1.3g,4.2mmo1) の溶液に、10 ℃で、トリフルオロ酢酸 (5m1) を添加し、48 時間、5 ℃で撹拌する。2 層混合物を0 ℃で撹拌し、濃水酸化アンモニウムの添加により塩基性とし、酢酸エチル (200m1) で希釈する。これを水/氷および食塩水で洗浄し、乾燥  $(MgSO_4)$  させ、蒸発させ、次いでシリカカラムクロマトグラフィーにより精製する。生産物を黄色結晶として得る;mp 103-105 ℃。

[0092]

- 13. 4ーブチルアミドアニリン
- a. 4-(ブチルアミド)-1-tert-ブチルカルボン酸アニリン

ジクロロメタン(10ml)中のNーtertーブチルカルボン酸ー1,4ーフェニレンジアミン(0.6g、2.88mmol)およびトリエチルアミン(0.803ml)に、塩化ブチリル(0.299ml、2.88mmol)を10℃で添加する。混合物を環境温度で1時間撹拌する。懸濁液をジクロロメタンおよび水に分配する。有機層を分離し、水で洗浄し、乾燥(MgSO4)させ、蒸発させ、結晶性生産物を得る;ES+(M+Na)301.23。

[0093]

## b. 4-(ブチルアミド)アニリン

ジクロロメタン(7.5 ml)中の4-(ブチルアミド)-1-tert-ブチルカルボン酸アニリン(1.3 a)(0.77 g、2.77 mmol)の溶液に、 $1.0 \$ で、トリフルオロ酢酸(2 ml)を添加し、1.8時間、環境温度で撹拌する。2層混合物を $0 \$  で撹拌し、濃水酸化アンモニウムの添加により塩基性とする。これを水で洗浄し、乾燥(M g S O 4)させ、蒸発させ、次いでシリカカラムクロマトグラフィーにより精製する。生産物を結晶形で得る。

[0094]

# 14. Nーメチルシクロプロピルアミン

## a. N-カルボベンジルオキシシクロプロピルアミン

Nーカルボベンジルオキシシクロプロピルアミンの合成は、J. Heterocycl. C hem(1983), 1035に概説の方法に従い、カルボベンジルオキシクロライド(56.3 g、0.33M)、シクロプロピルアミン(19.6 g、0.34 4 M)、トルエン(400 ml)中の炭酸ナトリウム(36.1 g、0.34 M)および水(400 ml)を使用して行う。生産物を無色結晶として得る;ES+(M+1)192.6。

[0095]

### b. N-メチル-N-カルボベンジルオキシシクロプロピルアミン

Nーカルボベンジルオキシシクロプロピルアミンの合成を、J. Heterocycl. C hem(1983), 1035に概説の方法に従い、DMF(80ml)中のNーカルボベンジルオキシシクロプロピルアミン(14a)(10.5g、0.055M)、水素化ナトリウム(1.4g)およびヨウ化メチル(4ml)を使用して行う。生産物を真空蒸留により精製する。Bp 86-92°C、0.02トール。

[0096]

c. N-メチルシクロプロピルアミン

N-メチルシクロプロピルアミンを、J. Heterocycl. Chem (1983), 1035に概説の方法に従い、N-メチル-N-カルボベンジルオキシシクロプロピルアミン (14b)(11.45g、0.055M)、濃塩酸(4.32m1)、エタノール(135ml)中の10%Pd炭素(700mg)を使用して行う。生産物を得、エーテル溶液として使用する。

[0097]

- 15. パラー(1-エチルピペラジン)アニリン
- a. パラー(1-エチルピペラジン)ニトロベンゼン

[0098]

b. パラー(1-エチルピペラジン)アニリン

パラー(1-xチルピペラジン)ニトロベンゼン(0.5~g、0.00~2~M)を、エタノール/酢酸エチル混合物(1~2.5~ml)中で、1~0~% P d 炭素(5~0~mg)で24時間水素化する。触媒を濾過して除去し、溶媒を蒸発により除去して固体を得、それを真空下で乾燥させる。E~S+(M+1)~2~0~6~;m~p. 77-78℃

[0099]

式VIIIの中間体16aから18bは、15aおよび15bと同様に製造する。 これらを以下の表に示す。

【表2】

番号	Z	メタハ゜ラ	R	方法	ES+(M+1)	m p (℃)
16 a	$NO_2$	p —	$\mathrm{CH_2CH_2OH}$	15(a)	252	98-100.5
1 6 b	NH <sub>2</sub>	p —	$\mathrm{CH_2CH_2OH}$	15(b)	222	_
1 7 a	NO <sub>2</sub>	p —	$\mathrm{CH_2COOCH_2}$	15(a)	_	-
			$\mathrm{CH_3}$			
1 7 b	$NH_2$	p —	$\mathrm{CH_{2}COOCH_{2}}$	15(b)	264	
			$\mathrm{CH_3}$			
18 a	NO <sub>2</sub>	p —	$\mathrm{COOCH_2CH_3}$	15(a)		114-117

## [0100]

パラー(1-ヒドロキシピペリジン)ニトロベンゼン $(1\ 9\ (a\ ))$ を、1-フルオロ-4-ニトロベンゼンおよび4-ヒドロキシピペリジンから $1\ 5\ (a\ )$ と同様に製造する; $E\ S+(M+1)\ 2\ 2\ 3$ 。

パラー(1-ヒドロキシピペリジン)アニリン(19(b))を、19(a)から15(b)と同様に製造する;TOF ES+(M+1)193。

## [0101]

## 20. 1-(4-アニリノ)-2-ピロリジノン

1-(4-ニトロフェニル)-2-ピロリジノン $(1\,g\,,\,0\,,0\,0\,4\,M)$ を、酢酸エチル $(7\,5\,m1)$ 中、 $5\,\%$  P d 炭素 $(1\,6\,0\,mg)$ で $1\,8$  時間水素化する。触媒を濾過して除去し、溶媒を蒸発により除去し、固体を得る。E S+(M+1)  $1\,7\,7$ ;m  $p\,,1\,2\,9-1\,3\,0\,\%$ 

## [0102]

21. 3,3-ジメチル-1-(4-アニリノ)-2-アゼチジノン

3,3-ジメチル-1-(4-ニトロフェニル)-2-アゼチジノン $(985\,\mathrm{mg},0.004\,\mathrm{M})$ を酢酸エチル $(100\,\mathrm{ml})$ 中、 $5\%\,\mathrm{Pd}$  炭素 $(150\,\mathrm{mg})$ で1時間水素化する。触媒を濾過して除去し、溶媒を蒸発により除去し、固体を得る。 $\mathrm{ES}+(\mathrm{M}+1)191$ ;  $\mathrm{mp}.113-114\,\mathrm{C}$ 。

## [0103]

式IIIの化合物を以下の一般的方法の一つにより製造する:

方法A:対応する式Vの2-クロロー6-置換プリンを1.5から3当量の適当な式VIのアニリンと90および190℃の間の温度で3および78時間の間の時間、加熱する。必要な生産物を(i)反応混合物からの沈殿、メタノール、エタノール、水またはジオキサンでの洗浄および所望によりジオキサン中のHC1での処理による塩酸塩の単離または(ii)メタノールまたはエタノールまたはからの濃縮または(iii)濃縮、続くフラッシュシリカクロマトグラフィーまたは分取HPLCによる直接精製により単離する。

## [0104]

方法 B:式 V のプリンを 1.5 当量の式 VI の アニリンおよび 1.5 当量のジイソプロピルエチルアミンと 130 で 16-96 時間加熱し、生産物を酢酸エチルおよび水に分配し、続いて酢酸エチルで抽出し、フラッシュクロマトグラフィーにより濃縮および精製した以外、方法 A の通りである。

#### [0105]

方法C:反応混合物を酢酸エチルおよび水に分配し、1N NaOHまたは飽和水性NaHCO3、酢酸エチルで抽出し、フラッシュクロマトグラフィーにより 濃縮および精製した以外、方法Aの通りである。

## [0106]

方法D: エタノール、THF/水性メタノールまたはTHF/水中の対応するエステルを2.5から13当量の1N NaOHまたはLiOHで室温で処理する。混合物を1N塩酸で中和し、溶媒を除去する。生産物をエタノールに溶解し、濾過し、濾液を蒸発させることにより単離する。

#### [0107]

方法E: 濃塩酸またはトリフルオロ酢酸を加熱混合物に添加して、方法Aの通りである。

## [0108]

方法F: 方法Aの通りであり、続いて生産物をクロロスルホン酸で処理する。得られる塩化スルホニルの $400\mu$ Lの溶液を、式 $HN(R^{11})R^{12}$ の適当なアミンの1M溶液に添加し、2時間後、溶媒を除去し、生産物を分取HPCLにより精製する。

[0109]

方法G:銀トリフラート(1当量)を加熱反応混合物に添加し、方法Aの通り。

[0110]

方法H:対応するカルボン酸をDMF中、THFに溶解した1当量の適当な式HN(R<sup>13</sup>)R<sup>14</sup>のアミンおよび等量のNージメチルアミノピリジンおよびベンゾトリアゾールー1ーイルーオキシートリスーピロリジノーホスホニウムへキサフルオロホスフェートと、20で16時間撹拌する。生産物を反応混合物から1N塩酸での処理により、続いて、フラッシュシリカクロマトグラフィーでの精製により単離する。

[0111]

方法 I: 対応するカルボン酸を過剰の塩化チオニルと反応させ、対応する酸クロライドを得、それをベンゼン中の適当な式 $HN(R^{13})R^{14}$ )のアミン、または適当なアルコールで処理する。生産物を蒸発により単離し、分取HPLCにより精製する。

[0112]

方法 J : 対応する式 V の 2- クロロー 6- 置換プリンおよび適当な式 VI の P こり ン (2.2 当量)を 140 C、パワー 50%で 10分マイクロ波処理し、続いてメタノールで粉砕する。生産物を濾過により単離する。

[0113]

[0114]

【表3】

が法	Æ	A	ย	A	<b>Д</b>	A	Ą	A	2	A	ц	A	A	Ą	[12]	[±]	A	II)
R	I	1-1-	I	<u> </u>	н	H		H-	Į	H	н		H	H	H	I	H	I
R	-CH=N-NH-	-HN-N=H)-	NHCOOC(CH))	-HN-N=H)-	° )	-N(CH3)COCH3	-NH-N=CH-	-HX-X=HX)	-conhch(ch;),	-N(CH3)COCH3		-HO=K-HN-	-N(CH <sub>3</sub> )COCH <sub>3</sub>	-CH-N-HI-	-CH=N-NH-	-NH-N=CH-	-N(CH,)COCH,	-NH-N=CH-
Ri	HO-	H	Н	-T-4	н	H	HN-	H	工	H	I	X	H	#HD-	-CH=	HN-	Н	·HN-
R	CyPr	CyPr	CyPr	CH3CH1-	CyPr	CyBu	CyBu	CyPrCH <sub>2</sub> -	CyPr	CH3CH3-	СуРг	CyBu	CyPr	CyBu	-ɔ²(;Hɔ)	CyPrCH,-	CyPrCH,-	CyBu
×	Η̈́	HN	ΗN	Ë	HN	NH	HN	HN	竖	HN	FS	HN	HN	0	HN	HN	墨	0
额	····•	2	ĸ	4	v	9	7	8	6	10	11	12	13	14	15	16	17	18

ಬ	ລ	A	Æ	A	£À	[ <b>1</b> .]	ລ	A	A	ນ	ರ	A	¥	Ą	<b>(2)</b>	Ą	Ą
Н	Н	Н <sub>3</sub> )-	Н₃)-	H	H	Н	H	H	江	H	F-1-1	工	Ħ	1	T	Ц	П
*H2002-	-contch(ch;);	-CH=N-N(CH3)-	-CH=N·N(CH³)-	-NHCOCH,COOCH,	CH=N-NH·	-\T\-\Z\=\C\T-	-COOCH,	<b>:</b> I.	-N(CH³)COCH³	-cH,cooch,ch,	-CH,COOCH,CH,	-N(cH,)cocH,	(°)	-NHCOCH,	-HN-N=HO	-N(CH³)COCH³	-N(cH³)cocH³
П	I	I	I	I	HQ.	HY.	H	Ц	п	Т	I	T	II		Ħ P	-	Н
CyPr	CyBu	CyBu	CyPr	CyBu	-CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -	CyPr	CyBu	CyPr	(сн;),сн-	CyPr	CyPr	снусилон	сн,сн,он	CyBu	CyPr	CyPr	СуРе
HN	HZ HZ	포 포	医	HN	EN	N(CH3)	HN	巴	長	HN	長	HZ.	受	HZ	N(CH3)	N(CH3)	HN.
19	20	21	22	23	24	25	26	II	28	29	30	31	32	33	34	35	36

ರ	D	ΕĐ	Ą	Ą	Ą	A	A	A	ಬ	A	Q	ນ	Д	Ŀì	D	ĽΊ	A
H	I	-OCH,	H	-OCH3	I	Н	•ОСН3	-SO,NH,	Н	T.	Ħ	I	но²(°нэ)—	-OCH3	-cooch,ch,	-OCH,	-0CH3
	-YH1 <sub>2</sub>	H	-N(CH <sub>3</sub> )COCH <sub>3</sub>	H	-NHCH,	-NHCO(CHJ),CH,	I		•NHCOOC(CH;);		HOOD, HO-	-CH,COOCH,CH,	н	H	I	H	-0¢H³
工	Ţ	-OCH3	H		<u> </u>	71	-OCH,	I	H	F	I	H	工	I	Į	H	-OCH <sub>3</sub>
CyBu	CyBu	ВлРр	CH,	CyPr	CyBu	CyBu	CyPr	CyPr	CyBu	CH,	CyPr	CyBu	CyPr	CyBu	CyPr	(СН,),СН-	CyPr
HN	HN	HN	N(CH3)	HN	HN	HN	HN	HN	HN	N(CH³)	HN	HN	¥	丟	HZ	HZ	HZ HZ
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	8	51	52	53	54

A	ບ	A	Q	മ	[±]	Ω	А	₩	A	Q	D	А
-OCH3	-cooch,ch,	-0CH <sub>3</sub>	ï	но <sup>г(с</sup> но)—	Н	ноор-	H	-0CH <sub>3</sub>	Н	Н	Н	Н
Н	н	Н	ноор'нр-	н	-N(CH3)COCH3		ŗ	Н	CH, SO,NH CH,	FN.	-N(CH,)COCH,	-N(cH³)COCH³
H	Ţ		耳	Н			H	OCH,	T	I	H	T
СуРе	CyBu	CyPe	CyBu	CyBu	BnPp	CyBu	BnPp	ZZI	8	CyPr	Ho Co	CH,
HN	EZ.	HN	Ę	Ħ.	HZ	HN	HZ	FN.	HZ/	HN	HN	HN
55	95	57	28	59	00	61	62	63	64	65	99	67

A	₩.	₩	¥	A	A	Ir.	Ή	[x,	<u>[*</u> -	Í.	Ω	I	ນ
н	Н	щ	H	н	H	H	H	H	II	Ŧ	H	T	Ħ
-N(CH <sub>3</sub> )COCH <sub>3</sub>	-NH-N≖CH-		°	-NHCOCOCH,CH,	-cooch,	'HN'OS-	.SO,NHCH,	-SO <sub>2</sub> N(CH,)	0 Nt 08-	-SO,NHCH,CH,OCH,	H000;	-CONHCH, CH,	-CONHCH,
H	HV-	н	ĸ	ĸ	Ϊ.	I		<b>—</b>	工	I	II	T	п
C0000H2CH3	Сооснусну	-сн, сн,	сн,	CyBu	-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	CyBu	CyBu	CyBu	CyBu	CyBu	-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	CyPr
HN	HN	HN	H	HN	HN	臣	HN	HN	FI.	HN	ΞZ	NH	EN.
68	. 69	0,		72	73	74	75	76	77	78	7.9	80	81

บ	ರ	A	¥	Ą	¥	æ		A	ಬ	Δ	D	<b>,</b>	A	Ð	Đ
-CONHCH,	-CONHCH,	Н	н	T	H	T	H	I	н	н	Н	н	Ħ	H	Ξ.
	工	-N(cH³)COCH³	(°)	-N(CH³)COCH³	(°)	-NECOCE;	·con(ch³)³	-N(CH,CH,)COCH,	COOC(CH3)3	HOOD-	H000-	"('Hב)Hב002	-N(CH,)COCH,CH,	-N(CH,)COCH,	-соосн,
H	I	Н	н	IJ	H	П	H	I	ĸ	Ħ	H	I	Ħ	H	Н
CyPr	CyBu	(CH <sub>2</sub> ), CH <sub>3</sub>	-(CH <sub>2</sub> ),CH,	-{CH <sub>1</sub> }, CH <sub>3</sub>	-(CH <sub>2</sub> ), CH <sub>3</sub>	CyPr	-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	CyBu	CyPr	CyPr	CyBu	-CH, CH,	CyBu	CyBu	CyBu
HN.	HN	HN	竖	Ŧ	푼	受	長	HZ.	Η̈́Z	H	HN	長	HN	0	0
82	83	84	85	86	87	88	89	06	91	92	93	94	95	96	26

ტ	Ö	Ð	ರ	Ą	Ą	₩	4	Ą	[2.4	ĨŦ.,
Н	Ţ	H	出		Н	出	N—COCH <sub>3</sub>	Н	H	Ι
	-N(CH <sub>3</sub> )COCH,	-соосн		N-CH <sub>3</sub>	-N -COCH3	—N—N—C0CH <sub>3</sub>	Ξ	-N N COOC(CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>	SO,NHCH,CH,	-so,N(CH,CH,)
H	Н	I	н	Н	H	工	I	I	<b>-</b>	Т
CyBu	-cH,cH,	-CH2CH3	-cH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	CyPr	CyPr	CyBu	CyBu	CyBu	CyBu	CyBu
0	0	0	0	HN	NH	HN	HZ.	HN	HN	HN
86	66	100	101	102	103	104	105	106	107	801

ĹL,	II.	£T.	ir.	ī.t.4	[۲.,	[T-1	îr,	ír.	[I.	ír.	ir.	Ą	Ą
Н	H	I	н	ĸ	#	I	##	Ħ	I	H	<b>::</b> :	н	H
-SO,N(CH <sub>2</sub> ),CH,	HO ("HD) HN'OS	HO (CH') HO'S	~sos	SO <sub>2</sub> N	SO,NHCH,COOCH,	-soлн(сну),соосн,сн,	'HN <sup>t</sup> os-	SONHCH,	%HD)Nfos-	Q_N <sup>z</sup> os-	80 <sub>2</sub> N	ï	H
H	H	ĸ	π	x	I	<b>;</b>	I	H		н	н	; <del>T</del>	Г
CyBu	CyBu	CyBu	CyBu	CyBu	CyBu	CyBu	-CH2CH3	-CH, CH,	-CH,CH,	-cH <sub>2</sub> CH,	-cH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	CyBu	-CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>
HN	EZ.	畏	HZ	HZ	畏	Ë	岩	岩	EN.	Ë	Ħ.	丟	竖
109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	132

A	æ	ນ	ນ	A	A	₩	ນ	Ü	A	₩	ধ
	工	7	エ	<u> </u>	Н	-N NCOCH3	I	ij	H	-NOCH <sub>3</sub>	-N NCH
Ţ	£ 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6	-CONHCH,	CONHCH(CH²)		-c00cH;	Ħ	-connch,	-N(CH3)COCH3	NCH,	Щ	#
Н	Н	П	П	ĸ	I	н	114	Д,	н	H	н
CyPrCH,-	CyPr	-CH,CH,	-сн,сн,	·c(cH³)}	-c(cH³)³	CyPr	CyBu	-CH, CH,	CyBu	CyPr	CyBu
Ħ	Η̈́	HN	HN	H N	HN	EN.	HN	ಬ	吳	NH	HN
123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134

A	ধ	೮	Ą	೮	ນ	Ą	₹	Ą	Ą
NCOOC(CH <sup>3</sup> ) <sup>3</sup>	-N-OOOC(CH.)3	H	I	Н	н	Н	-осн	н	Ή
Н	Ħ	,c00cH,	-N(cH³)COCH³	°)	-c00cH³	-CH=CH-CH=N·	H	-N(CH <sub>3</sub> )COCH <sub>3</sub>	т
н	Ξ	H	ŢŢ	ж	I	⊃=HϽ·	Ħ	ш	Н
CyPr	CyBu	-CH, CH,	-c(cH;)	-cH(cH <sup>2</sup> )	-CH(CH,)	TZZ)	TZ,Z	TZZ	TZ Z
HN	E	C/2	Ę	υ	Ω	HZ	HZ	ΉN	HN
135	136	137	138	139	140	141	142	143	144

⋖	Æ	∢	A	⋖	Ą	Ą
-OCH,	H	осн,	H	Н	H	осн,
H	-N(CH <sub>3</sub> )COCH <sub>3</sub>	Н	N CH2CH3	-м(сн,)сосн,	N CH2CH3	-осн,
-0CH	Ξ	-0¢H,		Н		-0CH,
IZ	<sup>4</sup> HN <sup>2</sup> OS	CONH2	IZ Z	— Мснусосн,	HN <sup>z</sup> os ()	CONH <sub>2</sub>
I Z	NH	HN	HN	HN	HZ.	HN
145	146	147	148	149	150	151

A	ပ	ນ	Ą	A	Δ	Ą	Ą		3	-,
-OCH	Н	н	H	·H	щ	工	H	H	I	;E
н		-s-CH=N-		-CH=CH-CH=N-	нооо (	HO OH	₩	-S-CH=N-	-S-CH=N-	-S-CH=N-
-OCH3	Ħ	)- <sub>8</sub> -	口	0=H0-	Ħ	H	Д	ş.		<i>τ</i> γ
TZ Z	-ರम್ಯರಸ್ತ	-CH, CH,	CyPr	-CH CH	CyBu	CyBu	CyPr	CyPr	CyBu	·C(CH3)s
HX	v2	HN	E	HS.	HZ.	艺	HN	丟	HN	HZ.
152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162

【表15】

Ţ	В	¥	A	ш	A	Ą	#	A	4	4	¥	¥	ĮT.,	ĒŦ.,	ļt,
		I	I	П	H	工	I	Н	I	I			二	I	I
-0-CH;-CH;-0-	—N NCOOCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	-N(CH,CH,)COCH,	-N(CH,CH,)COCH,	——N NCOOCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	-NHCOOC(CH3)3	-NHCOOC(CH3)3	-N(CH,CH,)COCH,	-N(CH,CH,)COCH,	-N(CH3)COCH3CH3	-N(CH3)COCH3CH3	-S-HD=N-	-8-HD=N-	-SO,N(CH,),	-so <sub>h</sub> n(cH <sub>s</sub> ),	·so <sub>2</sub> N(CH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub> ) <sub>3</sub>
ť⊃-O-	Ŧ	Ħ	Щ	Ц	Ħ	Ħ	ŦŦ	<del>                                      </del>	Ħ	ፗ	Ħ	口	ፗ	Ħ	Д
CyPr	CyPr	CyPr	-CH OH	CyBu	-cHoH	-CH OH CH?	-CH(CH))	-(CH <sub>2</sub> ), CH <sub>3</sub>	CyPr	CHICH?	-CH(CH?),	-(CHJ), CH3,	HD-	CyPe	್ಟ್ರಿಗ್ನಾ
NH	HN	HN	HN	HN	HN	ij	HN	HN	HN	HN	HN	長	HN	H	HN
163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	121	178

ĽI.,	ਲ	В	<b>.</b>	Ą	A	A	ĒΗ	∢	[ <del>*</del> .,
Н	H	Н	н	H	Ħ	н	Н	н	Н
SO <sub>2</sub> N	——N_N(CH <sub>2</sub> ) <sub>2</sub> ОН	-NCH2COCH2CH3	O <sub>N</sub>	0	O N	0	-so <sub>1</sub> N(cH <sub>1</sub> CH <sub>3</sub> )}	CH <sub>3</sub>	-so <sub>,</sub> N(cH <sub>5</sub> ),
Н	Н	Ħ	坩	H	Ц	出	Ţ	耳	H
HD HD.	CyBu	CyPr	-CH, CyPr	-CH(CH3),	CyPr	CyPe	-CH(CH),	CyPe	-CH(CH3)
¥	艺	Ę	竖	竖	N(CH <sub>3</sub> )	HZ	HN	艺	平
179	180	181	182	183	184	185	186	187	188

Ą	£z.	A	江	ÍΤ.	[2.4	Ą	ī	Ą	A	A	Ą
н	н	T.	Ι		Д	<b>—</b>	I	H	Ħ	<sub>2</sub> -0-	0-
£ 0 £	o N²os-	F F	SONCH,	-so,N(ch,ch,),	O N. OS-	N-coch <sub>3</sub>	*So <sub>3</sub> N(CH <sub>3</sub> )}	-cooch,ch,	H	-0-tн2-cH <sub>2</sub> -0-	-CH <sub>2</sub> -O-CO-
H	坦	Ц	+++	Ħ	H	Ц	П	Ħ	工	H	Ħ
HD.	-OH(CH),	-(CH2), CH3	.(CHJ),CHJ	-CH	HD-	°C(OH.))°	-(CH2), CH2,	CyBu	·C(CHJ)*	-c(cH),	-CH,OyPr
HN	HN	HN	HN	HN	HN	NH	HN	HN	HN	贤	HN
189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200

A	A	Ą	ব	Ą	₹.	Æ	Ą	₩	Ą	1	Ą
)-	٦-	H	н	Н	· ·	π	ж	4,-CH <sub>2</sub> .	H	Ŧ	H
-02-0-tH2-	-00-0-1H0-	-coochach	-N(сн,)сосн,	-N(cH,cH,)cocH,	-S-HD=N-	HO ()	HO ()	-NCOCH)-CH,-CH,	-N(CH³)COCH³	.cooch(ch,),	CH3 CH3
X	H	Ħ	坩		I	III	Д	<del></del>	耳	揖	Д
-C(CH3)s	CyFe	CyPr	—сн <sub>2</sub> сн <sub>2</sub> —	-C(CH3)3-	-CH, CyPr	-CH, CyPr	·cH(CH2))	CyBu	—(CH),—(SO, MH),	CyBu	CyBu
HN	丟	HN.	TZ	HN	EN.	EX	HN	HN	ŦN.	禹	HN
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212

∢	A	4	A	A	4	ф ·	A	A
Ħ	H	Ħ	H	I	Τ	<u> </u>	I	Н
CH3 CH3	-N(CH3)COCH3CH3	-N(CH3)COCH3CH3	~o	-NHCOOCH,	C o	—N NCH2CH3	-N(CH)COCH3	C00C(CH <sub>3</sub> )3
Ħ	<del></del>	ŢŢ	ഥ	Ħ	Ħ	Ħ	Ħ	H
CyPr	-CH(CHJ);	-(ਹਸ਼੍ਰ),ਹਸ਼	CyPr	CyPr	.c(CHJ)s	CyBu	CyBu	CyPe
HN	HN	HN	TK.	HZ.	艺	工X	HN	HN
213	214	215	216	217	218	219	220	221

上記実施例の特定の製造を以下により詳述する:

使用する略語は以下の通りである:

NMP: N-メチルピロリドン

DCM:ジクロロメタン

THF: テトラヒドロフラン

PyBOP:ベンゾトリアゾールー1-イルオキシートリスーピロリジノーホス

ホニウムヘキサフルオロホスフェート

DMAP: N, N-ジメチル-4-アミノピリジン

DMF: ジメチルホルムアミド

HPLC: 高速液体クロマトグラフィー

TLC:薄層クロマトグラフィー

[0116]

## 実施例5

a. シクロプロピルアミン(6.65g, 0.116M)およびN,N-ジイソプロピルエチルアミン(20.8ml, 0.116M)をn-ブタノール(200ml)中の2.6-ジクロロプリン(20g, 0.106M)の懸濁液に添加する。混合物を60℃で20時間撹拌する。混合物を冷却し、沈殿を濾過により単離し、n-ブタノールで洗浄し、真空下で乾燥させ、6-シクロプロピルアミノー2-クロロプリンを得る;ES+(M+1)209.5;mp 249.7℃分解。

## [0117]

b. NMP(2.5m1)中の6ーシクロプロピルアミノー2ークロロプリン(0.5 35g、2.5mmol)および4ーモルホリノアニリン(0.683g、3.8mmol)の 溶液を、130 ℃で撹拌する。固体が溶解した後、N.Nージイソプロピルエチルアミン(0.65ml、3.8mmol)を添加し、混合物を130 ℃で48時間撹拌する。混合物を冷却し、酢酸エチルおよび水に分配する。層を分離し、水性層を酢酸エチル(2回100ml)で抽出する。合わせた有機層を蒸発させ、残渣をシリカカラムクロマトグラフィーで精製する(4%メタノール:DCM)。生産物を褐色固体として単離し、それを真空下で乾燥させる;ES+(M+1)352;mp201.9-203.7℃。

[0118]

## 実施例 6

a. シクロブチルアミン(20g、0.28M)およびN,Nージイソプロピルエチルアミン(50.4m1、0.28M)を、nーブタノール(480m1)中の2,6ージクロロプリン(48.4g、0.25M)の懸濁液に添加する。混合物を60℃で20時間撹拌する。混合物を冷却し、沈殿を濾過により単離し、nーブタノールで洗浄し、真空下で乾燥させ、6ーシクロブチルアミノー2ークロロプリン; ES+(M-1)222.5; mp 237.8℃分解。

[0119]

b. NMP(1ml)中の6ーシクロブチルアミノー2ークロロプリン(100mg、0.447mmol)、4ーアミノーNーメチルアセトアニリド(220mg、1.34mmol)の溶液を145℃で、アルゴン下撹拌する。7時間後、溶媒を蒸発により除去し、残渣をメタノールに懸濁させ、懸濁液を3分超音波処理する。固体を濾過により分離し、冷メタノールで洗浄し、真空下で乾燥させる;ESー(M-1)350;mp 314-318℃。

[0120]

## 実施例 19

[0121]

## 実施例34

a. N-メチルシクロプロピルアミン(50m1)の撹拌したエーテル溶液に、2, 6-ジクロロプリン(1.3g、6.8mmol)を添加する。1.5分後、n-ブタノール(3m1)を添加し、懸濁液を4.0 %で 1 時間超音波処理する。更に等量のn-ブ

タノールを添加し、超音波処理を 2.5 時間続ける。混合物を環境温度で 1.6 時間撹拌する。沈殿を濾過により単離し、エーテル/メタノールで洗浄し、真空下で 1.1.5  $\mathbb C$  で乾燥させ、 6-N-メチルシクロプロピルアミノー 2-クロロプリンを得る; ES+(M+1) 2.2.3.5; mp 2.3.4-2.3.5  $\mathbb C$ 分解。

[0122]

b. NMP(1.7ml)中の6-Nーメチルシクロプロピルアミノー2-クロロプリン(0.2g、0.89mmol)の温溶液に、Nーアミノインダゾール(0.26g、1.96mmol)および濃塩酸(7.7ml)を添加する。混合物を107 $^{\circ}$ で20時間および環境温度で48時間撹拌する。溶媒を蒸発により除去し、残渣をメタノールで粉砕する。固体を濾過により単離し、メタノールで洗浄し、真空下で100 $^{\circ}$ で乾燥させる。固体を更にシリカゲルクロマトグラフィーにより精製し、メタノールから結晶化させる;ES+(M+1)321.3;mp 289-292 $^{\circ}$ 

[0123]

## 実施例 7 5

a. NMP(25m1)中の6-シクロブチルアミノー2-クロロプリン(6a)(5g、22.35mno1)およびアニリン(6.1m1、67mno1)の溶液を150℃で6時間加熱し、冷却させる。環境温度で16時間の放置により、得られる結晶を濾過により単離し、ジオキサン(50m1)で洗浄し、乾燥させて6-シクロブチルアミノー2-アニリノプリンを得る;ES+(M+1)280.86;mp 312 -314  $^{\circ}$ C。

#### [0124]

b. 6 — シクロブチルアミノー 2 — アニリノプリン(200 mg、0.631 mmol) を注意深くクロロスルホン酸(2 ml)に添加する。溶液を50℃で2時間撹拌する。環境温度に冷却した後、混合物を氷/水(20 ml)に滴下する。沈殿を濾過し、冷水(5 ml)で洗浄する。固体である6 — シクロブチルアミノー2 — (4 — クロロスルホニルアニリノ)プリンはNMP(2 ml)に溶解する。

#### [0125]

c. メチルアミンのエタノール(1ml)中の1M溶液に、 $400\mu$ 1のNMP中の

6-シクロブチルアミノー 2-(4-)クロロスルホニルアニリノ) プリンを添加する。 2 時間後、溶媒を除去し、残渣を分取 H P L C を使用して精製する; E S + (M+1) 3 7 4 . 4。

[0126]

### 実施例 7 9

a. n-7タノール(3m1)中の2,6-99クロロプリン(2g,10.6mmol)の懸濁液に、エチルアミン(THF中2M)(15m1)を添加する。溶液を84℃で2. 5時間、次いで環境温度に冷却し、更に<math>2時間撹拌する。得られる沈殿を濾過により単離し、n-7タノール、メタノールおよび酢酸エチルで洗浄する。固体を70℃で、真空下、16時間乾燥させ、6-エチルアミノー2-クロロプリンを得る;ES+(M+1)197.5、198.2;mp237-239℃。

[0127]

b. NMP(0.77ml)中の6ーエチルアミノー2ークロロプリン(200mg、1 mmol)、メチルー4ーアミノ安息香酸(382mg、2.5mmol)を123℃で、アルゴン下撹拌する。22時間後、溶媒を蒸発により除去し、残渣をメタノールに懸濁させ、懸濁液を3分超音波処理する。固体を濾過により分離し、冷メタノールで洗浄し、真空下で乾燥させ、続いて更にシリカカラムクロマトグラフィーにより精製する。生産物をメタノールから結晶化し、6ーエチルアミノー2ー(メチルー4ーアミノ安息香酸)プリンを得る;ES+(M+1)312.84;mp 229-230℃。

[0128]

c. THF/x(1:1)(55ml)中の6-xチルアミノ-2-(メチル-4-アミノ安息香酸)プリン(0.7g、2mmol)の懸濁液に、x(17ml)中の水酸化リチウム1水和物(1.1g、26mmol)を添加する。混合物を55℃で48時間撹拌する。溶媒を蒸発により除去し、残渣を水中で超音波処理する。固体を濾過により除去し、濾液を濃塩酸で中和する。沈殿を濾過により単離し、水で洗浄し、真空下で75℃で乾燥させる;ES+(M+1)398.71;mp=301-303℃分解。

[0129]

## 実施例80

45℃で撹拌しているDMF(1 ml)中の6-エチルアミノー2-(メチルー4-アミノ安息香酸)プリン(79 c)(50 mg、0.1493 mmol)の溶液に、THF(0.5 ml)中のDMAP(20 mg)および2Mエチルアミンを添加する。混合物を25℃に冷却し、PyBOP(78 mg)を添加する。混合物を環境温度で20時間撹拌し、その後溶媒を除去する。残渣を水に懸濁させ、2分超音波処理する。混合物をpH4に1N塩酸で酸性化する。生産物を濾過により単離し、水で洗浄し、真空下で乾燥させる。生産物を更に分取TLCを使用して精製し、結晶性固体を得ることができる;ES+(M+1)325;mp 295℃分解。

[0130]

## 実施例89

実施例 9 4 a で製造した 10m1のベンゼン中の6-xチルアミノー2-(メチルー4-アミノベンゾイルクロライド)プリンの懸濁液とジメチルアミン(メタノール中 33%溶液) (2m1)の混合物を 40分超音波処理し、環境温度で 48時間 撹拌する。溶媒を真空で除去し、残渣を水に懸濁させる。その水を傾捨し、油状残渣を分取 HPLCにより精製する。生産物を温メタノールから結晶化し、真空下、70%で乾燥させる;ES+(M+1)325.64;mp262-264 %分解。

[0131]

#### 実施例94

a. 塩化チオニル(12m1)中の6-xチルアミノー2-(メチルー4-アミノ安息香酸)プリン(79c)(150mg、0.502mmo1)を、アルゴンを介した泡立てにより、環境温度で16時間撹拌する。更に塩化チオニル(5m1)を添加し、反応を20時間続ける。6-xチルアミノー2-(メチルー4-アミノベンゾイルクロライド)プリンである残渣をベンゼン(20m1)に溶解する。

## [0132]

b. 10m1のベンゼン中の6-xチルアミノー2-(メチルー4-アミノベンゾイルクロライド)プリンの懸濁液に、イソプロパノール(1.5m1)およびトリエチルアミン(0.2m1)を添加する。混合物を30分超音波処理し、環境温度で48

時間撹拌する。溶媒を真空で除去し、残渣を水と加熱する。得られる結晶性固体を濾過により単離し、水で洗浄する。それを更に分取HPLCにより精製し、無色固体を得る;ES-(M-1)340。

[0133]

### 実施例96

a. 金属ナトリウム(1.53g、0.067M)を、シクロブタノール(8g、0.1 1 M)および乾燥 T H F (20m1)の混合物に、90℃で、窒素下4時間溶解する。混合物を0℃に冷却し、2,6ージクロロプリン(4.39g、0.024M)を添加する。混合物を環境温度で0.5時間撹拌し、その後氷酢酸(10m1)および水(30m1)を添加する。沈殿を濾過により単離し、水で洗浄し、真空下で乾燥させ、無色固体、6ーシクロブチルエーテルー2ークロロプリンを得る;ES+(M+1)224.74;mp 247.6-249.7℃分解。

#### [0134]

b. NMP(2ml)中の6ーシクロブチルエーテルー2ークロロプリン(0.22g、0.98mmol)を添加する。混合物を120℃に加熱し、溶解させる。この溶液に、4ーアミノーNーメチルアセトアニリド(0.402g、2.4mol)および混合物を120℃で16時間撹拌する。混合物を冷却し、水(10ml)および酢酸エチル(20ml)を添加する。相を分離し、水性相を酢酸エチル(2回30ml)で抽出する。合わせた有機層を水(30ml)、飽和食塩水(50ml)で洗浄し、乾燥させ(MgSO4)、濾過し、蒸発させる。残渣を更にシリカカラムクロマトグラフィーにより精製する;ES+(M+1)352.72。

[0135]

## 実施例 1 3 1

a. 乾燥 T H F (8 ml) 中のエタンチオール(0.93 ml、12.5 mmol)の溶液に、水素化ナトリウム(0.48 g、12.5 mmol)を添加する。発泡が静まったら、2,6 ージクロロプリン(0.945 g、5 mmol)を添加する。混合物を環境温度で、窒素下、1.5 時間撹拌し、次いで2 時間加熱還流する。混合物を冷却し、溶媒を蒸発により除去し、シリカカラムクトマトグラフィーにより精製し、6 ーエタ

ンメルカプト-2-クロロプリンを得る;ES+(M+1)215.3、217.2;mp  $262-263<math>\mathbb{C}$ 。

[0136]

b. NMP(0.5ml)中の6-エタンメルカプト-2-クロロプリン(107mg、0.5mmol)および4-アミノ-N-メチルアセトアニリド(246mg、1.5mmol)の溶液を140℃で17時間加熱する。冷却した混合物を水に注ぎ、酢酸エチル(3回50ml)で抽出する。合わせた有機層を乾燥させ(MgSO4)、濾過し、蒸発させる。残渣をシリカカラムクトマトグラフィーで精製し、無色結晶性生産物を得る;ES+(M+1)342.76/343.46;mp 219-220C

[0137]

#### 実施例220

実施例  $6(500 \, \text{mg}, 1.42 \, \text{mmol})$ をジクロロメタン $(5 \, \text{ml})$ および水 $(5 \, \text{ml})$ の混合物中でスラリーにする。水性  $4 \, \text{N}$  水酸化ナトリウムを添加し、水性層を  $p \, \text{H}$   $10 \, \text{に調節する}$ 。有機層を廃棄し、水性層を酢酸エチルで抽出する。溶媒を除去して固体を得、それをジクロロメタン中でスラリーにし、濾過し、乾燥させる;無色固体を得る。HPLC保持時間  $2.669 \, \text{分}$  (Hewlett Packard Chemstationで  $\lambda = 254 \, \text{nm}$ で、Phenomenex Luna C8  $50 \, \text{mm} \times 0.2 \, \text{mm}$ カラム、ポアサイズ  $3 \, \mu \, \text{m}$ 、 $50 \, \text{C}$ で; $A = 2 \, \text{C}$  で; $A = 2 \, \text{C}$  の B を  $A = 2 \, \text{C}$  で  $A = 2 \, \text{C}$  の  $A = 2 \, \text{C}$ 

[0138]

他の実施例は、上記の表に合成法(AからJ)に関して示した各上記の詳細な実施例に類似して製造する。

[0139]

上記実施例の特徴的マススペクトルおよび融点データを、実施例が塩できる場合の塩形成酸の詳細と共に以下の表に示す:

[0140]

【表20】

	1		1	1	1	1	T
例	酸	ES+ÆS-	MP℃	例	酸	ES+/ES-	мр℃
1	HCl	MH+307	302-305	2		MH+307	315-317
3	_	MH+382		4		MH+295.4	329-330
5		MH+352	201.9-203.7	6	HCl	MH-350	314-318
					1101		
7	ļ	MH+321	289-291	8	<u> </u>	MH+321	322-324
9		MH-350	231.8-232.5	10	-	MH+325.6	300-302
11	HCl	MH+352	198.7-199.8	12	HCl	MH+320.7	380 分解
13		MH+327.6	-	14	_	M-H320.5	265-271
15		MH+323.2	198-220 分解	16		MH+321.3	319-321
17		MH+352.2	305-308	18		MH-320.3	248 分解

【表21】

19	-	MH+325.3	164.5-169.1	20		MH-364	124.3-128.5
21	HCl	MH+335.0	350-355	22	-	MH+321.2	182-185
23	<u>-</u>	MH+396	182-185	24	HCl	MH+307	292-296
25	ļ -	MH+320.7	292-296	26		MH+339	105.5-110.3
27	HCl	MH+267.2	253-254	28	HCl	MH+340	303-305
		M-H265.1					
29	-	MH+353	161.9-162.6	30	HCl	MH+353	216.8-219.4
31	HCl	MH+342	287-289	32	HCl	MH+356	302-305
33	HCl	M-H336	316-319	34	-	MH+321.3	289-292
35	-	MH+352.4	280-282	36	<u>  -                                   </u>	MH+366.2	271-273
37		MH+353	161.9-162.6	38		MIH+353	216.8-219.4

							•
39	HCl	MH+460	297-299	40	-	MH+325.6	314-317
41		MH+297.1	-	42	-	M-H307.9	214-216
43	HCl	-	337-339	44	-	MH+327.2	
45	HCl	MH+346.2	250-300	46	-	MH+396	-
47		MH+339.67	225-228	48	HCl	MH+325	280 分解
49	-	MH+367	193.2-195.0	50		MH+394	148-150
51	HCl	MH+310.7	307-310	52	-	MH+339	189.6-192.4
53	HCl	MH+298.8	304-307	54	HCl	MH+357.3	251-252
55	-	MH+324.7	127-130	56		MH+353	113.2-115.7
57	HCl	MH+325	284-286	58	HCl	M-H337	290 分解

# 【表23】

59	-	M-H406	136.3-138.4	60	HCl	M-H469.4	245-251
61	HCl	MH+325	350 分解	62	-	MH+399.8	-
63	-	MH+403.1	179-183	64		MH+464	-
65	HCl	MH+281	-	66		M-H379.98	225-230
67	HCl	MH+212.2	294-297	68		MH+410.07	253-255
69	HCl	MH+378.8	231-233	70	HCl	MH+340.17	317-321
71	HCl	MH+326.2	318-322	72		MH+396.14	240-241
73	-	MH+312.71	229-230	74	CF3CO2H	MH+360.4	-
75	CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	MH+374.4	-	76	CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	MH+388.4	-
77	CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	MH+430.4	-	78	CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	MH+418.4	-

[	·		Υ	Υ		·	T
79	-	MH+398.71	301-303	80	-	MH+325	295 分解
81	-	M-H322	227.6-229.3	82	-	M-H322	228.9-230.2
83	-	M-H336	214.3-216.7	84		MH+339.7	291 分解
85	-	MH+353.67	307 分解	86	-	MH+353.62	286 分解
87	-	MH+367.84	295 分解	88	-	MH+377.61	258-261 分解
89	CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	MH+325.64	262-264 分解	90	HCl	MH+365.74	295-298
91	-	MH-449	226.7-228.4	92	-	MH-309	278.2-280.1
93		MH-323	-	94	CF <sub>3</sub> CO <sub>2</sub> H	M-H340	-
95	-	MH+365.78	243-245	96	-	MH+352.72	-
97	-	MH+339.68	-	98		MH+366.80	-

【表25】

ſ	T	1			-γ	· ·	
99		MH+326.80		100	-	MH+313.75	-
101		MH+340.51	-	102	-	MH-363	-
103		MH-391	-	104	-	MH-405	-
105		MH-405	-	106	-	MH-463	-
107	-	MH+387.83	257分解	108	-	MH+415.64	263 分解
109		MH+415.69	278 分解	110		MH+403.66	242 分解
111		MH+431.79	231 分解	112	-	MH+427.76	255 分解
113	CF₃CO₂H	MH+442.69	250 分解	114	-	MH+431.57	240 分解
115	-	MH+473.67	237 分解	116	-	MH+333.59	267 分解
117	-	MH+347.53	260 分解	118		MH+361.78	231 分解
119	-	MH+403.72	252 分解	120	-	MH+416.69	246 分解
121	-	MH+280.86	312-314	122		MH+254.69	305-306
123	•	MH+280.76	304-306	124	-	MH+379.56	212-214 分解
125	-	MH+312.5	>250	126	-	M-1338.5	243-244
127	•	MH+368.1	227-229	128	-	MH+341.5	163-165

【表26】

129	-	MH-391	ļ -	130	<u></u>	MH-337	256.4-257.6
131		MH+342.76/	219-220	132	*	мн-377	-
		343.46					
133	-	MH-363	-	134	-	MH-377	-
135	-	MH+451	*	136	-	MH+465	-
137	-	MH+330.5	196-199	138	-	MH+354.5	273-274
139	-	MH+371.5	138-140	140	-	MH+344.4	224-226
141	-	MH+393.7	327-332	142	HCl	MH+373.35	348-351
143		MH+414.2	-	144	HCl	MH+343.26	380-388
145		MH+403.3	331-334	146	-	MH+453.1	
147	-	MH+406.3	-	148	<u> </u> -	MH+460.1	-
149	-	MH+445.3		150		MH+499.1	-
151		MH+436.8	<u> </u>	152	<u> </u> -	MH+403.3	179-183

【表27】

例	酸	マス方法	M+/M-	MP℃
153	-	AP+	MH+357.5	115-116
154	-	AP+	MH+312.8	222-224
155	•	ES+	MH+350	168.4-169.2
156	•	AP+	MH+306.5	254-256
157	-	ES+	MH+408	>300
158	-	ES+	MH+380	248.8-250.9
159	-	ES+	MH+366	244.4-245.2

(	·			
160	-	AP+	MH+324.4	•
161	4	AP+	MH+338.4	
162	-	AP+	MH+340.5	4
163	-	AP+	MH+325.5	•
164	-	ES+	MH+422.79	162-165
165	-	ES+	MH+351.85	•
166	-	ES+	MH+365.76	
167	•	ES+	MH+436.88	-
168	-	TOFES+	MH-368.2	•
169		TOFES+	MH-382.2	•

# 【表29】

	~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
170	-	TOFES+	MH+354.2	-
171	-	TOFES+	MH+366.2	_
172		TOFES+	MH+352.8	•
173	-	TOFES+	MH+340.14	-
174	-	TOFES+	MH+326.7	-
175	-	TOFES+	MH+326.8	-
176	CF₃COOH	TOFES+	MH+347.78	264-267
177	CF₃COOH	ES+	MH+402.19	242-243
178	CF₃COOH	ES+	MH+389.82	248-250
179	CF₃COOH	ES+	MH+401.89	250-252

[				
180	CF₃COOH	ES+	MH+408.79	143-144 分解
181	CF₃COOH	ES+	MH+436.86	146-148 分解
182	-	TOFES+	MH+366	-
183	•	TOFES+	MH+354	-
184	•	TOFES+	MH+366	-
185	•	TOFES+	MH+380	-
186	CF₃COOH	AP+	MH+404.5	267-268
187	-	TOFES+	MH+408	•
188	CF₃COOH	AP-	M-376.4	261-262
189	-	TOFES+	MH+354	-

# 【表31】

190	CF₃COOH	AP+	MH+416.3	245-247
191	-	TOFES+	MH+382	•
192	CF <sub>3</sub> COOH	AP+	MH+390.3	259-260
193	CF <sub>3</sub> COOH	ES+	MH+376.14	267-268
194	CF <sub>3</sub> COOH	ES+	MH+388.11	249-252
195	•	TOFES+	MH+408.99	_
196	CF₃COOH	ES+	MH+375.74	245-246
197	CF₃COOH	ES+	MH+352.78	•
198	CF₃COOH	TOFES+	MH+283.11	>280
199	-	TOFES+	MH+341.22	*

[	1	!	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T
200	•	TOFES+	MH+337.17	•
201	•	TOFES+	MH+339.16	-
202	•	TOFES+	MH+351.19	-
203	CF₃COOH	TOFES+	MH+339.12	•
204	CF₃COOH	TOFES+	MH+418.11	•
205	-	TOFES+	MH+368.15	
206	-	TOFES+	MH+338.07	-
207	-	TOFES+	MH+380.19	•
208	•	TOFES+	MH+368.18	_
209	•	AP+	MH+364.5	•

# 【表33】

210	CF <sub>3</sub> COOH	TOFES+	MH+481.03	242-243	
211	CF <sub>8</sub> COOH	ES+	MH+366.9	258-259	
212	CF <sub>8</sub> COOH	ES+	MH+378	>285	
213	CF <sub>8</sub> COOH	ES+	MH+363.8	-	
214	CF <sub>3</sub> COOH	TOFES+	MH+354.8	103.5-105.8	
215	CF₃COOH	•		129.3-131.4	
216	HCl	ES+	MH+349.9	280-283	
217	-	-	•	•	
218	•	•	•	•	
219	CF <sub>8</sub> COOH	ES+	MH+392.93	184-186 分解	
220	•				
221	-	TOFES+	MH+479.22		

#### 【手続補正書】

【提出日】平成14年1月29日(2002.1.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 遊離または塩形の式

# 【化1】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 

〔式中、Xは酸素または硫黄原子または基NR<sup>5</sup>、

 $R^1$  は、所望によりヒドロキシ、アルコキシ、カルボキシまたはアルコキシカルボニルで置換されていてもよいアルキル、アルケニル、シクロアルキル、ベンゾシクロアルキル、シクロアルキルアルキルまたはアラルキル、またはXがN  $R^5$  である場合、 $R^1$  は、さらにヘテロシクリルまたは式

# 【化2】

$$\mathbb{R}^{6}$$
 $\mathbb{R}^{8}$ 

の基であってもよく、

 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  および  $R^8$  は各々独立して水素、ハロゲン、アル

キル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、 $-N(R^9)R^{10}$ 、 $-SO_2N(R^{11})R^{12}$ 、 $C_1-C_4-P$ ルキレン $-SO_2N(R^{11})R^{12}$ 、または $-CON(R^{13})^{14}$  、または $-CON(R^$ 

 $R^9$  は水素またはアルキル、そして $R^{10}$  は水素、アルキルまたは $-COR^{15}$  (ここで、 $R^{15}$  はアルキル、ハロアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1または2個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、

 $R^{11}$  は水素またはアルキル、そして $R^{12}$  は水素、アルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1または2個のヘテロ原子が窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、

R<sup>13</sup> およびR<sup>14</sup> は各々独立して水素またはアルキルである;

ただし、2-(p-n-ブチルアニリノ)-6-メトキシプリン、<math>2-(p-n-ブチルアニリノ)-6-(メチルチオ)プリン、2, 6-ジ(フェニルアミノ)プリン、<math>2, 6-ジ(p-トリルアミノ)プリンおよび<math>2-(p-トリルアミノ)-6-(フェニルアミノ)プリンは除く]

の化合物。

【請求項2】 遊離または塩形の式

【化3】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 

〔式中、R<sup>1</sup> は請求項 I で定義の通りであり、それが式IIの基である場合において、それが式

#### 【化4】

$$\mathbb{R}^{6}$$
  $\mathbb{R}^{7}$   $\mathbb{R}^{8}$ 

の基であり、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  および  $R^8$  は請求項 1 で定義の通りである〕

の化合物である、請求項1に記載の化合物。

【請求項3】 式中、 $R^1$  は、所望によりヒドロキシ、カルボキシまたは $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニルで置換されていてもよい $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_2 - C_{10} - P$ ルケニル、 $C_3 - C_{10} - P$  クロアルキル、ベンゾー $C_3 - C_{10} - P$  クロアルキル、フェニルー $C_1 - C_{10} - P$  かまたは $C_3 - C_{10} - P$  かまたは $C_1 - C_2 - P$  がよび1 または1 個の窒素原子または1 個の窒素原子を環中に含み、所望により窒素原子よを1 の変素原子と1 個の酸素原子を環中に含み、所望により窒素原子上を1 のでは1 のです。 アルキル、ヒロドキシー1 のです。 アルキル、1 のでは1 のです。 アルキル、1 のです。 アルキル のです。 アルキル のでです。 アルキル のでです。 アルキルカルボニル のでです。 アルキルで置換されていてもよいへテロ環基、または

 $R^{\perp}$  は、式IIまたは式IVによって表される基であって、各々において、 $R^{6}$ 、R

7 および  $R^8$  の 1 個が水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであり、そして(i)  $R^6$  、 $R^7$  および  $R^8$  の第 2 および第 3 が各々独立して水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであるか、(ii)  $R^6$  、  $R^7$  および  $R^8$  の第 2 が水素であり、そして  $R^6$  、  $R^7$  および  $R^8$  の第 3 がカルボキシ、 $C_1 - C_{10} - P$ ルコキシカルボニル、カルボキシ $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルコキシカルボニルー $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルコキシカルボニルー $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニルー $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニルー $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_1$ 

 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の1 個は水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであり、そして(a)  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第 2 および第 3 は各々独立して水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシであるか、(b)  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の第 2 は水素であり、そして  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の第 2 は水素であり、そして  $R^2$ 、 $R^3$  および  $R^4$  の第 3 はカルボキシ、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニル、カルボキシー $C_{1-} - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_{10} - P$ ルキル、 $C_1 - C_1 - C_$ 

は $R^9$  および $R^{10}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、5 または6 環原子および1 または2 個の窒素原子、または1 個の窒素原子と1 個の酸素原子を環内に含むヘテロ環基を意味し、

 $R^{11}$  は水素または $C_1 - C_{10}$  -アルキル、そして $R^{12}$  は水素、 $C_1 - C_1$   $_0$  -アルキル、ヒドロキシー $C_1$  -  $C_{10}$  - アルキル、 $C_1$  -  $C_{10}$  - アルコキシー $C_1$  -  $C_{10}$  - アルキル、カルボキシー $C_1$  -  $C_{10}$  - アルキルまたは $C_1$  -  $C_{10}$  - アルコキシカルボニルー $C_1$  -  $C_{10}$  - アルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、5 または6 環原子および1 または2 個の窒素原子、または1 個の窒素原子と1 個の酸素原子を環内に含むヘテロ環基を意味し、そして

 $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素または $C_1-C_{10}$  ーアルキルである、請求項1または2に記載の化合物。

## 【請求項4】 式中、Xは基NR5、

 $R^1$  は、所望によりヒドロキシ、カルボキシまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカル ボニルで置換されていてもよい C1 - C4 - アルキル、 C2 - C4 - アルケニル 、 $C_3 - C_5 -$ シクロアルキル、ベンゾー $C_5 - C_6 -$ シクロアルキル、フェニ ルー $C_1$   $-C_4$  -アルキルまたは $C_3$  - $C_5$  -シクロアルキルー $C_1$  - $C_4$  -Pルキル、または $R^1$  は5または6環原子および1または2個の窒素原子または1個の窒素原子と1個の酸素原子を環中に含み、所望により窒素原子上をCı-C 4 ーアルキル、C1 ーC4 ーヒロドキシアルキル、C1 ーC4 ーアルキルカルボ ニルまたはフェニルー $C_1$   $-C_4$  -アルキルで置換されていてもよいヘテロ環基 、または  $R^{\perp}$  は式 IVの基であって、  $R^{6}$  、  $R^{7}$  および  $R^{8}$  の 1 個が水素、  $C_{\perp}$  ー  $C_4$  -アルキルまたはアルコキシであり、そして(i)  $R^6$  、 $R^7$  および  $R^8$  の第 2 および第3が各々独立して水素、C1 − C4 − アルキルまたはC1 − C4 − ア ルコキシであるか、(ii)  $R^6$  、 $R^7$  および  $R^8$  の第2が水素であり、そして  $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  の第3が $-N(R^9)R^{10}$  、 $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  または - CON(R<sup>13</sup>)R<sup>14</sup> であるか、または(iii) R<sup>6</sup>、 R<sup>7</sup> および R<sup>8</sup> の第 2 お よび第3が、式示されるベンゼン環上で互いに隣接する炭素原子に結合し、該隣 接炭素原子と共に5または6環原子を有する炭素環基または環内に5または6環 原子を有し、その1または2個が窒素原子である単環へテロ環基を意味し、  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の1個は水素、 $C_1-C_4-P$ ルキルまたは $C_1-C_4-P$ アルコキシであり、そして(a)  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2および第3は各々独立して水素、 $C_1-C_4-P$ ルキルまたは $C_1-C_4-P$ ルコキシであるか、( b )  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2は水素であり、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2は水素であり、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2は水素であり、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第3はカルボキシ、 $C_1-C_4-P$ ルコキシカルボニル、カルボキシー $C_1-C_4-P$ ルキル、 $R^3$  に  $R^4$  の第2 に  $R^3$  に  $R^4$  の第2 に  $R^$ 

 $R^5$  は水素または $C_1 - C_4 - アルキル、$ 

 $R^9$  は水素または $C_1 - C_4 - P$ ルキル、そして $R^{10}$  は水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $-COR^{15}$ (ここで、 $R^{15}$  は $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシー $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルまたは $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニル・ $C_1 - C_4 - P$ ルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、1 または2 個の窒素原子または1 個の窒素原子と1 個の酸素原子を環内に含んで1 または1 電の変素原子を有するヘテロ環基を意味し、

 $R^{11}$  は水素または $C_1 - C_4 - P$ ルキル、そして $R^{12}$  は水素、 $C_1 - C_4 - P$ ルキル、ヒドロキシー $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシー $C_1 - C_4 - P$ ルカルボニルー $C_1 - C_4 - P$ ルキルまたは $C_1 - C_{10} - P$ ルカルボニルー $C_1 - C_4 - P$ ルキル、または $R^{11}$  および $R^{12}$  はそれらが結合している窒素原子と共に、1または2個の窒素原子または1 個の窒素原子と1 個の酸素原子を環内に含んで5または1 電源子を有するヘテロ環基を意味し、そして

 $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素または $C_1-C_4-$ アルキルである、

請求項1または2に記載の化合物。

【請求項5】 式中、X は酸素原子、 $R^1$  は $C_1 - C_4 - P$  ルキルまたは $C_3 - C_{10}$  ーシクロアルキル、 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の1 個は水素、そして(i)  $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2 が水素、そして $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第3 がカルボキシ、 $C_1 - C_4 - P$  ルコキシカルボニルまたは $-N(R^9)R^{10}$ (ここで、 $R^9$  および $R^{10}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、2 個の窒素原子または1 個の窒素原子と1 個の酸素原子を環内に含んで5 または6 環原子を有するヘテロ環基を意味する)、または $(ii)R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  の第2 および第3 が、式示されるベンゼン環上で互いに隣接する炭素原子に結合し、該隣接炭素原子と共に1 個または2 個が窒素原子を含んで5 または6 環原子を有するヘテロ環基を意味する、請求項1 または2 に記載の化合物。

【請求項6】 式中、Xは硫黄原子、 $R^1$ は $C_1 - C_4 - P$ ルキル、 $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ の2個が水素、そして $R^2$ 、 $R^3$ および $R^4$ の第3がカルボキシ、 $C_1 - C_4 - P$ ルコキシカルボニルまたは $-N(R^9)R^{10}$ (ここで、 $R^9$ は 水素または $C_1 - C_4 - P$ ルキル、そして $R^{10}$ は $-COR^{15}$ (ここで、 $R^1$ 5は $C_1 - C_4 - P$ ルキルである)、または $R^9$ および $R^{10}$ は、それらが結合している窒素原子と共に、1または2個の窒素原子または1個の窒素原子と1個の酸素原子を環内に含んで5または6環原子を有するヘテロ環基を意味する)である請求項または2に記載の化合物。

【請求項7】 遊離または薬学的に許容される塩の形の式III 【化5】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 

〔式中、

- (i) XがNH、R<sup>1</sup> がシクロプロピル、R<sup>2</sup> およびR<sup>4</sup> が各々水素、そしてR<sup>3</sup> がNHCOOC(CH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>;または
- (ii) XがN H、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  およびR  $^4$  が各々水素、そしてR  $^3$  がモルホリノ;または
- (iii) XがN H、R  $^1$  がシクロブチル、R  $^2$  およびR  $^4$  が各々水素、そしてR  $^3$  が 4 tert ブトキシカルボニル- 1 ピペラジニル;または
- (iv) XがNH、 $R^1$  がシクロブチル、 $R^2$  および $R^4$  が各々水素、そして $R^3$  が -N(CH $_3$ ) C O CH $_3$ ; または
- (vi) XがN H、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  および R  $^4$  が各々水素、そして R  $^3$  が 4 アセチルー 1 ピペラジニル;または
- (vii) XがN H 、R  $^1$  がtert  $\mathbb{Z}$  +  $\mathbb{Z}$  が小素、そして R  $^3$  および R  $^4$  が一緒になって  $\mathbb{Z}$  +  $\mathbb{Z}$
- (viii) XがO、 $R^1$  がシクロブチル、 $R^2$  および $R^4$  が各々水素、そして $R^3$  が $-N(CH_3)COCH_3$  ;または
- (ix) XがN H、R  $^1$  がシクロプロピル、R  $^2$  および R  $^4$  が各々水素、そして R  $^3$  が 4 メチルー 1 ピペラジニル;または
- (x)XがNH、 $R^1$  がtert一ブチル、 $R^2$  および  $R^4$  が各々水素、そして  $R^3$  が  $-N(CH_3)COCH_3$  ; または
- (xi) XがN H、R  $^1$  がイソプロピル、R  $^2$  および R  $^4$  が各々水素、そして R  $^3$  が -N (C H  $^2$  C H  $^3$  ) C O C H  $^3$  ; または
- (xii) XがNH、 $R^1$  がシクロプロピル、 $R^2$  および  $R^4$  が各々水素、そして  $R^3$  が $-N(CH_3)$  COCH 2 CH 3 ]

の化合物。

【請求項8】 医薬として使用する、遊離または薬学的に許容される塩の形の式

[化6]

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 

〔式中、

Xは酸素または硫黄原子または基NR $^5$ 、

 $R^1$  は所望によりヒドロキシ、アルコキシ、カルボキシまたはアルコキシカルボニルで置換されていてもよいアルキル、アルケニル、シクロアルキル、ベンゾシクロアルキル、シクロアルキルアルキルまたはアラルキル、またはXがN  $R^5$  である場合、 $R^1$  はさらにヘテロシクリルまたは式

#### 【化7】

$$\mathbb{R}^{7}$$
  $\mathbb{R}^{8}$ 

の基であってもよく、

 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^6$ 、 $R^7$  および $R^8$  は各々独立して水素、ハロゲン、アルキル、ハロアルキル、アルコキシ、カルボキシ、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキル、アルコキシカルボニルアルキル、 $-N(R^9)R^{10}$ 、 $-SO_2N(R^{11})R^{12}$ 、 $C_1-C_4-P$ ルキレン $-SO_2N(R^{11})R^{12}$  または $-C_4-P$ 0 の $-S_4-P$ 0 ない。  $-S_4-P$ 1 ないで、 $-S_4-P$ 1 ない。  $-S_4-P$ 2 ない。  $-S_4-P$ 2 ない。  $-S_4-P$ 3 ない。  $-S_4-P$ 4 ない。  $-S_4-P$ 5 ない。  $-S_4-P$ 7 ない。  $-S_4-P$ 9 ない。  $-S_$ 

R5は水素またはアルキル、

 $R^9$  は水素またはアルキル、そして $R^{10}$  は水素アルキルまたは $-COR^{15}$  (ここで、 $R^{15}$  はアルキル、ハロアルキル、アルコキシ、アルコキシアルキル、アルコキシカルボニル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキルである)、または $R^9$  および $R^{10}$  は、それらが結合している窒素原子と共に、1個、2個または3個の窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基、

R<sup>11</sup> は水素またはアルキル、そしてR<sup>12</sup> は水素アルキル、ヒドロキシアルキル、アルコキシアルキル、カルボキシアルキルまたはアルコキシカルボニルアルキル、またはR<sup>11</sup> およびR<sup>12</sup> は、それらが結合している窒素原子と共に、1個、2個または3個の窒素、酸素および硫黄から選択される5または6環原子を有するヘテロ環基を意味し、そして

 $R^{13}$  および $R^{14}$  は各々独立して水素またはアルキルである] の化合物。

【請求項9】 請求項1から8のいずれかに記載の化合物を、薬学的に許容される希釈剤または担体と共に含む、医薬組成物。

## 【請求項10】 (A)式

## [化8]

$$\begin{array}{c}
X \\
R^1
\end{array}$$

の化合物を、式

## 【化9】

$$R^2$$
  $R^4$   $R^4$   $R^4$ 

〔式中、X、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$  および $R^4$  は前記で定義の通りであり、Yは脱離

基であり、式VおよびVIの反応に関与する以外の遊離官能基は、必要な場合、除 去可能な保護基で保護されている〕

の化合物と反応させる;または

(B) R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がカルボキシまたはカルボキシアルキルである式 I の 化合物の製造のために、 R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  が各々アルコキシカルボニルまたはアルコキシカルボニルアルキルである、対応する式 I の化合物を開裂させる;または

(C) R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がアルコキシカルボニルまたはアルコキシカルボニルアルキルである式 I の化合物の製造のために、 R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がカルボキシまたはカルボキシアルキルである式 I の化合物を適当にエステル化する;

(D)  $R^2$  、  $R^3$  または  $R^4$  が前記で定義の式-S  $O_2$  N  $(R^{11})$   $R^{12}$  である式 I の化合物の製造のために、対応する式

## 【化10】

$$R^{2}$$
 $R^{3}$ 
 $R^{3}$ 
 $R^{4}$ 
 $R^{3}$ 

〔式中、 $R^1$  が前記の定義の通りであり、そして $R^2$  a 、 $R^3$  a および $R^4$  a は 各々前記で定義した $R^2$  、 $R^3$  および $R^4$  と同じであるが、それらの少なくとも 一つは式 $-SO_2$  Hal(ここで、Halはハロゲンである)である〕

の化合物を適当にアミノ化する;または

(E) R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  が前記で定義の- C O N (R  $^{13}$  ) R  $^{14}$  である式 I の 化合物の製造のために、 R  $^2$  、 R  $^3$  または R  $^4$  がカルボキシである対応する式 I の化合物を適当にアミノ化する;

および所望により、得られた保護形の式Iの化合物を対応する非保護形に変換す

る;および得られた遊離または塩形の式 I の化合物を回収する 段階を含む、式 I の化合物またはその塩の製造法。

# 【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH RI	EPORT	
	INTERNATIONAL DESIRES		Int donal Application No.
		_	PCT/EP 00/07311
A CLASSI IPC 7	FICATION OF SUBJECT MATTER C07D473/16 C07D473/18 C07D473/2	4 A61K31	/52
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classification	n and IPC	
	SEARCHED		
IPC 7	cumentation searched (classification system followed by classification CO7D A61K A61P		
	ion searched other than minimum documentation to the extent that suc		·
	ate base consulted during the international search (name of data base BS Data, EPOInternal, WPI Data, PAJ	and, where practic	al, easron terms used)
	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		Orlean to stein No.
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relev-	am passagas	Relevant to claim No.
x	DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMB OHIO, US; TALANIAN, ROBERT ET AL: "DNA polym delta: a target for selective inhi design" retrieved from STN Database accession no. 113:34419 XP002148763 RN 104715-69-7 abstract & MOL. ASPECTS CHEMOTHER., PROC. I SYMP., 2ND (1990), MEETING DATE 19 105-18. EDITOR(S): BOROWSKI, EDWARD; SHUGAR, DAVID. PUBLISHER: P NEW YORK, N. Y.,	erase bitor NT. 88,	1,8,9
	-7		
X Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	X Palent lam	ily membéra are listed in annex
"Special categories of ofted documents;  "A" document defining the general state of the last which is not considered to be of particular relevance.  "E" earlier document but published on or after the international (ling date).  "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is clied to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified).  "O" document interfing to an oral disclosure, use, exhibition or other means."  "P" do oument published prior to the internetional fiting date but later than the priority date delimed.		Tater document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cled to understand the principle or theory underlying the invention.  **Gocument of periodular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or note other such documents, such combination being abvicus to a person skilled in the air.	
Date of the	actual completion of the international search	Date of mailing	of the international search report
28 September 2000		13/10/	/2000
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2  Nt 2280 HV Rijewijk Tel. (471-70) 340-2040, Tx. 31 551 epo nt, Fex. (431-70) 340-3016	Authorized office	

Form PCT/ISA/218 (second sheet) (July 1992)

1

INTERNATIONAL SEARCH REPORT In.. ational Application No PCT/EP 00/07311 C-(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X DATABASE CHEMABS 'Online! 1,8,9 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS. OHIO, US: WRIGHT, GEORGE E. ET AL: "Synthesis, cell-growth inhibition, and antitumor screening of 2-(p-butylanilino)purines and their nucleoside analogs" retrieved from STN Database accession no. 106:18980 XP002148764 RNs 104715-69-7, 104715-70-0 abstract & J. MED. CHEM. (1987), 30(1), 109-16. DATABASE CHEMABS 'Online! CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, X 1.8.9 MATSELYUKH, B. P. ET AL: "Analogs of purine bases and purine metabolism in Actinomyces olivaceus" retrieved from STN Database accession no. 81:163864 XP002148765 RN 52819-68-8 abstract & MIKROBIOL. ZH. (KIEV) (1974), 36(3), 355-7 , DATABASE CHEMABS 'Online! χ 1,8,9 CHEMICAL ABSTRACTS SERVICE, COLUMBUS, OHIO, US; TRET'YAKOVA, G. S. ET AL: "Synthesis and study of 2,6-diaminopurines" retrieved from STN Database accession no. 78:16123 XP002148766 RN 39639-56-0 abstract & UKR. KHIM. ZH. (RUSS. ED.) (1972), 38(6), 602-5, WO 99 07705 A (MEIJER LAURENT ;SCHULTZ PETER (US); KIM SUNG HOU (US); UNIV CALIFO) 18 February 1999 (1999-02-18) Α 1-12 abstract; claims WO 98 05335 A (CV THERAPEUTICS INC ;BLUM CHERI LYNN (US); LUM ROBERT T (US); MACK) 12 February 1998 (1998-02-12) 1-12 abstract; claims -/--

page 2 of 3

Ferm PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. .donat Application No PCT/EP 00/07311

		PC17EF 00/0/311
C.(Continu	stion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevent to claim No.
A	WO 95 35304 A (MORRIS NATSCHKE SUSAN L ;CHEN XIANNONG (US); DIAZ JOSE LUIS (US);) 28 December 1995 (1995-12-28) abstract; claims	1-12
A	WO 93 17021 A (PFIZER) 2 September 1993 (1993-09-02) abstract; claims	1-12
A	WO 93 20078 A (UPJOHN CO ;AYER DONALD E (US); BUNDY GORDON L (US); JACOBSEN ERIC) 14 October 1993 (1993-10-14) abstract; claims	1-12
A	EP 0 212 535 A (BOEHRINGER MANNHEIM GMBH) 4 March 1987 (1987-03-04) abstract; claims	1-12
•		

1

#### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Int. .tional Application No information on patent tamily members PCT/EP 00/07311 Patent document cited in search report Publication Patent family member(s) Publication date date WO 9907705 Α 18-02-1999 AU 8773098 A 01-03-1999 EP 1003746 A 31-05-2000 WO 9805335 Α 12-02-1998 02-02-1999 25-02-1998 US 5866702 A AU 3900097 A CN 1231611 A 13-10-1999 26-07-2000 25-03-1999 EP 1021186 A NO 990466 A PL 331408 A 19-07-1999 WO 9535304 Α 5550132 A 28-12-1995 US 27-08-1996 AT 186545 T 15-11-1999 AU 2906795 A 15-01-1996 CA 2193645 A 28-12-1995 DE 69513285 D 16-12-1999 EP 0766691 A 09-04-1997 FΙ 965140 A 20-12-1996 76332 A HU 28-08-1997 JP 10509416 T 14-09-1998 NO 965520 A 21-02-1997 US 5679684 A 21-10-1997 WO 9317021 02-09-1993 EP 0626964 A 07-12-1994 FΙ 943798 A 18-08-1994 JP 8000828 B 10-01-1996 JΡ 7500115 T 05-01-1995 US 5583137 A 10-12-1996 WO 9320078 14-10-1993 AU 675932 B 27-02-1997 AU 3917493 A 08-11-1993 CA 2130937 A 14-10-1993 CΖ 9402364 A 15-12-1994 0633886 A EP 18-01-1995 FI. 944602 A 03-10-1994 HU 70954 A 28-11-1995 JP 8502721 T 26-03-1996 9301847 A MX 01-10-1993 NO 943655 A 05-12-1994 PL 175347 B 31-12-1998 PL 175327 B 31-12-1998 RU 2103272 C 27-01-1998 SK 119194 A 10-05-1995 U\$ 5502187 A 26-03-1996 EP 0212535 04-03-1987 DE 26-02-1987 15-06-1991 04-07-1991 3529497 A AT 63914 T DE 3679474 D JP 1963264 C 25-08-1995 JP 6092407 B 16-11-1994 JP 62045588 A 27-02-1987 US 4853386 A 01-08-1989

Form PCT/ISA/210 (patent family ennex) (July 1992)

#### フロントページの続き

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>		識別記号	FΙ			テーマコード(参考)
A 6 1 P	11/00		A 6 1 P	11/00		
	11/02			11/02		
	17/00			17/00		
	17/02			17/02		
	17/06			17/06		
	17/14			17/14		
	29/00			29/00		
	37/08			37/08		
	43/00	1 1 1		43/00	1 1 1	
C O 7 D	473/18		C 0 7 D	473/18		
	473/24			473/24		

EP(AT, BE, CH, CY, (81)指定国 DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG , ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, C A, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM . DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, K E, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS , LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, R U, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM , TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

(72)発明者 ジュディ・ヘイラー イギリス、アールエイチ12・5エイビー、 ウエスト・サセックス、ホーシャム、ウィ ンブルハースト・ロード、ノバルティス・ ホーシャム・リサーチ・センター

(72) 発明者 ダーレン・マーク・レ・グランド イギリス、アールエイチ12・5エイビー、 ウエスト・サセックス、ホーシャム、ウィ ンブルハースト・ロード、ノバルティス・ ホーシャム・リサーチ・センター

(72)発明者 アンリ・マテ フランス68200ブリュンスタット、リュ・ ダムベール67番

- (72)発明者 キース・アラン・メニア イギリス、アールエイチ12・5エイビー、 ウエスト・サセックス、ホーシャム、ウィ ンブルハースト・ロード、ノバルティス・ ホーシャム・リサーチ・センター
- (72)発明者 クライブ・ビクター・ウォーカー イギリス、アールエイチ12・5エイビー、 ウエスト・サセックス、ホーシャム、ウィ ンブルハースト・ロード、ノバルティス・ ホーシャム・リサーチ・センター
- (72)発明者 シャオーリン・コッククロフト イギリス、アールエイチ12・5エイビー、 ウエスト・サセックス、ホーシャム、ウィ ンブルハースト・ロード、ノバルティス・ ホーシャム・リサーチ・センター
- F ターム(参考) 4C086 AA01 AA02 AA03 AA04 CB07 MA01 MA02 MA03 MA04 NA14 ZA34 ZA44 ZA59 ZA89 ZA92 ZB01 ZB11 ZB13 ZB26 ZB37 ZC41